# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-149136

(43) Date of publication of application: 02.06.1999

(51)Int.Cl.

1/498 G03C

(21)Application number: 09-332388

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

17.11.1997

(72)Inventor:

YAMADA KOZABURO

SUZUKI HIROYUKI

**EZOE TOSHIHIDE** 

# (54) HEAT-DEVELOPABLE RECORDING MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat-developable recording material high in Dmax and sensitivity, enhanced enough in contrast, small in photographic performance due to fluctuation of development conditions and superior in effect of restraining dependence on development conditions.

SOLUTION: This heat-developable recording material has at least one image forming layer and contains an organic silver salt and a reducing agent and a compound represented by general formula I in which Z is an aromatic or heterocyclic or amino group; M is an H or silver or alkaline earth metal atom; (m) is 1 or 2, and it is 1 when M is a univalent atom, and it is 2 when M is a divalent atom; (n) is 0 or 1; and each of R1 and R2 is, independently, an H atom or a substituent and each may combine with Z to form a cyclic structure.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision

of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

[Claim 1] Heat developing record material characterized by including the compound expressed with organic silver salt, a reducing agent, and the following general formula (1) in the heat developing record material which has much more image formation layer at least.

[Formula 1] 一般式(1)

$$\left\{ \begin{array}{c} R^1 & \begin{pmatrix} O \\ I \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} O \\ II \end{pmatrix} \\ Z - \begin{pmatrix} C \\ I \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} C \\ I$$

In [general formula (1), Z expresses an aromatic machine and heterocycle machine or the amino group, and M expresses a hydrogen atom, a silver atom, alkali metal, or alkaline earth metal. m expresses the integer of 1 or 2, and when M is a univalent atom and 1 and M are divalent atoms, it expresses 2. n expresses the integer of 0 or 1. R1 and R2 express a hydrogen atom or a substituent, respectively, even if they are the same respectively, they may differ from each other, and they may combine with Z, and may form the cyclic structure] [Claim 2] Heat developing record material containing a photosensitive silver halide according to claim 1.

[Translation done.]

# \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3. In the drawings, any words are not translated.

# TECHNICAL PROBLEM

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Therefore, the purpose of this invention has sensitivity and high Dmax, and it is a high contrast, and change of the photograph performance by change of development conditions, such as a developing time and development temperature, is offering the heat developing record material which was excellent in development condition dependence depressor effect few. Especially quality of image is good and is offering the record material for printing platemaking of perfect dry processing whose wet process's is unnecessary. Furthermore, it is offering the heat developing sensitive material which has the above outstanding properties.

[Translation done.]

# \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### PRIOR ART

[Description of the Prior Art] Heat developing sensitive material which forms a photograph using a heat developing approach, For example, U.S. Pat. No. 3152904, 3457075, And it is based on B. sherry (Shely) with D. Morgan (Morgan). "with heat The silver system processed" (the 8th edition (Imaging Processes and Materials) of Imaging Processes and Materials Neblette) (Thermally Processed Silver Systems) It is indicated in Sturge (Sturge), V. Walworth (Walworth), A. Shepp (Shepp) edit, the 2nd page, and 1969.

[0003] Such a heat developing sensitive material contains the color tone agent and reducing agent which control the reducible photocatalyst (for example, silver halide) of \*\*\*\* (for example, organic silver salt) and the amount of catalytic activity, and a silver color tone in the state where it usually distributed in the binder matrix. In ordinary temperature, although heat developing sensitive material is stable, it generates silver through the oxidation-reduction reaction between \*\*\*\* (it functions as an oxidizer) and the reducing agents which can be returned when it heats to the elevated temperature after exposure (for example, 80 degrees C or more). This oxidation-reduction reaction is promoted by the catalysis of the latent image generated in exposure. The silver generated by the reaction of the organic silver salt in an exposure field offers a black picture, and, as for this, formation of nothing and a picture is made in a non-exposing field and contrast.

[0004] However, in the present condition, such a heat developing sensitive material is used in many cases as the sensitized material for micros, and a medical-application sensitized material, and is [only being partly used very much as a sensitized material for printing, and ]. It had low Dmax of the picture acquired and gradation was because quality of image is remarkable as a sensitized material for printing and it is bad to eye a bearish hatchet.

[0005] Development of a sensitized material with them was desired strongly. [ high and the sensitivity and Dmax which the scanner and imagesetter which have oscillation wavelength spread through 600-800nm widely, and have aptitude in these output machines by development of laser or light emitting diode on the other hand in recent years, and ] [ high contrast ]

[0006] Moreover, in the printing field, loss in quantity of processing waste fluid is strongly desired from a viewpoint of environmental preservation and a \*\* space in recent years. Then, it can be made to expose efficiently with a laser imagesetter, and the technology about an optical photosensitivity heat developing photograph material of the printing use which can form the clear black picture which has high resolution and sharpness is needed. With these light photosensitivity heat developing photograph material, use of solution system processing chemicals is lost, it is more easy and the heat developing processing system which does not spoil environment can be supplied to a customer.

[0007] By the way, although having quality-of-image discernment nature and resolution with an expensive heat developing sensitive material which used together polyhydroxy benzens, hydroxylamines, reductones, or hydrazines was indicated by U.S. Pat. No. 3667958, it turns out that the combination of this reducing agent tends to cause the rise of fogging.

[0008] Moreover, Dmax is high and there is the method of adding the hydrazine derivative indicated by U.S. Pat. No. 5496695 into record material as a method of obtaining the heat developing record material whose gradation is a high contrast. Thereby, although high Dmax and a heat developing record material [ tone superhard ] could be obtained, it turns out that the level may be satisfied [ with all such as sensitivity, high-contrast nature, Dmax, Dmin, a tone reproduction, and the shelf life of a compound, ] of level is not reached.

[0009] Moreover, by using the hydrazine derivative indicated by the Europe patent 762196ANo. 1, although the improvement was found by high-contrast nature and the shelf life of a compound, it turns out that level satisfying too still is not reached.

[0010] Furthermore, although the example which uses acrylonitrile as co-developer was shown, with the compound used here, sufficiently satisfactory high-contrast nature was not obtained by U.S. Pat. No. 5545515 or U.S. Pat. No. 5635339, and it found that a developing-time dependency was large.

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (JP)

G03C 1/498

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-149136

6/22/91

(43)公開日 平成11年(1999)6月2日

(51) Int.Cl.\*

機別記号 502 F I G 0 3 C 1/498

5 0 **2** 

審査蘭求 未蘭求 請求項の数2 FD (全32頁)

(21)出顧番号

特膜平9-332388

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

(22)出顧日

平成9年(1997)11月17日

神奈川県南足柄市中福210番地(72)発明者 山田 耕三郎

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72)発明者 鈴木 博幸

神奈川県南足柄市中招210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72)発明者 江副 利秀

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 弁理士 石井 陽一 (外1名)

#### (54) 【発明の名称】 熱現像記録材料

#### (57)【要約】

【課題】 高Dmax、高感度で、硬調性が十分であり、かつ現像条件の変動による写真性能の変動が少なく 現像条件依存抑制効果に優れた熱現像記録材料を提供する。

【解決手段】 少なくとも一層の画像形成層を有する熱現像記録材料において、有機銀塩、還元剤および下記一般式(1)で表される化合物を含むことを特徴とする熱現像記録材料。

【化9】

一般式(1)

[一般式(1)において、2は芳香族基、ヘテロ環基、 またはアミノ基を表し、Mは水素原子、銀原子、アルカ リ金属、またはアルカリ土類金属を表す。mは1または 2の整数を表し、Mが1価の原子の時は1、Mが2価の 原子の時は2を表す。nは0または1の整数を表す。 R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>はそれぞれ水素原子または置換基を表し、 それぞれ同じでも異なっていても良く、またZと結合し て環状構造を形成していてもよい。]

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一層の画像形成層を有する熱現像記録材料において、有機銀塩、還元剤および下記一般式(1)で表される化合物を含むことを特徴とする熱現像記録材料。

$$\left\{\begin{array}{ccc} Z & \begin{array}{c} R^1 & \begin{pmatrix} O & O \\ II \\ C & \end{array} & \begin{array}{ccc} II \\ C & \end{array} & \begin{array}{cccc} O \\ II \\ C & \end{array} & \begin{array}{cccc} O \\ II \\ II \end{array} & \begin{array}{ccccc} O \\ II \\ II \end{array} & \begin{array}{cccccc} O \\ II \\ II \end{array} \right\}$$

[一般式(1)において、Zは芳香族基、ヘテロ環基、またはアミノ基を表し、Mは水衆原子、銀原子、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属を表す。mは1または2の整数を表し、Mが1価の原子の時は1、Mが2価の原子の時は2を表す。nは0または1の整数を表す。R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>はそれぞれ水素原子または置換基を表し、それぞれ同じでも異なっていても良く、またZと結合して環状構造を形成していてもよい。]

【請求項2】感光性ハロゲン化銀を含有する請求項1に 記載の熱現像記録材料。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は熱現像記録材料に関し、特に印刷製版用に適している熱現像感光材料に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】熱現像処理法を用いて写真画像を形成する熱現像感光材料は、例えば米国特許第3152904 30号、同第3457075号、およびD. モーガン (Morsan) とB. シェリー (Shely) による「熱によって処理される銀システム (Thermally Processed Silver Systems)」 (イメージング・プロセッシーズ・アンド・マテリアルズ (Imaging Processes and Materials) Neblette第8版、スタージ (Sturge)、V. ウォールワース (Walworth)、A. シェップ (Shepp) 編集、第2頁、1969年に開示されている。

【0003】このような熱現像感光材料は、還元可能な銀源(例えば有機銀塩)、触媒活性量の光触媒(例えば 40 ハロゲン化銀)、銀の色調を制御する色調剤および還元剤を通常バインダーマトリックス中に分散した状態で含有している。熱現像感光材料は常温で安定であるが、露光後高温(例えば、80℃以上)に加熱した場合に還元可能な銀源(酸化剤として機能する)と還元剤との間の酸化還元反応を通じて銀を生成する。この酸化還元反応は露光で発生した潜像の触媒作用によって促進される。露光領域中の有機銀塩の反応によって生成した銀は黒色画像を提供し、これは非露光領域と対照をなし、画像の形成がなされる。50

【0004】しかし現状ではこのような熱現像感光材料は、マイクロ用感材や、医療用感材として使用されることが多く、印刷用感材としてはごく一部で使われているのみである。それは、得られる画像のDmaxが低く、階調が軟調なために、印刷用感材としては画質が著しく悪いからであった。

2

【0005】一方、近年レーザーや発光ダイオードの発達により、600~800nmに発振波長を有するスキャナーやイメージセッターが広く普及し、これらの出力 機に適性を有する、感度、Dmaxが高く、かつ硬調な感材の開発が強く望まれていた。

【0006】また、近年印刷分野において環境保全、省スペースの観点から処理廃液の減量が強く望まれている。そこで、レーザー・イメージセッターにより効率的に露光させることができ、高解像度および鮮鋭さを有する鮮明な黒色画像を形成することができる印刷用途の光感光性熱現像写真材料に関する技術が必要とされている。これら光感光性熱現像写真材料では、溶液系処理化学薬品の使用をなくし、より簡単で環境を損なわない熱現像処理システムを頭客に対して供給することができる。

【0007】ところで、米国特許第3667958号には、ポリヒドロキシベンゼン類とヒドロキシルアミン類、レダクトン類またはヒドラジン類を併用した熱現像感光材料が高い画質識別性と解像力を有することが記載されているが、この還元剤の組み合わせはカブリの上昇を引き起こしやすいことが判った。

【0008】また、Dmaxが高く、階調が硬調である 熱現像記録材料を得る方法として、米国特許第5496 695号に記載されているヒドラジン誘導体を記録材料 に添加する方法がある。これにより、高Dmax、超硬 調な熱現像記録材料を得ることができるが、感度、硬調 性、Dmax、Dmin、階調再現性、化合物の保存性 などすべてに満足しうるレベルには達していないことが 判った。

【0009】また、欧州特許第762196A1号に記載されているヒドラジン誘導体を使用することで、硬調性や化合物の保存性に改善は見られたものの、やはり未だ満足のいくレベルには達していないことが判った。

【0010】さらに米国特許第5545515号または 米国特許第5635339号には、アクリロニトリル類 をco-developerとして用いる例が示されて いるが、ここで用いられた化合物では、十分満足な硬調 性が得られず、また現像時間依存性が大きいことが判っ た。

#### [0011]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的は、感度、Dmaxが高く、硬調であり、かつ現像時間や現像温度などの現像条件の変動による写真性能の変動 が少なく現像条件依存抑制効果に優れた熱現像記録材料

を提供することである。特に画質がよく、湿式処理が必 要ない完全ドライ処理の印刷製版用記録材料を提供する ことである。さらには、上記のような優れた特性を有す る熱現像感光材料を提供することである。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】上記目的は、以下の事項 によって達成された。

- (1) 少なくとも一層の画像形成層を有する熱現像記録 材料において、有機銀塩、還元剤および下記一般式
- (1)で表される化合物を含むことを特徴とする熱現像 10 記録材料。

[0013]

【化2】

- 殴式(1)

$$\left\{\begin{array}{c|c} Z & R^1 & O & O \\ I & C & II \\ C & C & C \end{array}\right\}_{m} C = O \left\{\begin{array}{c} R^1 & O \\ II \\ M \end{array}\right\}_{m} N$$

【0014】[一般式(1)において、乙は芳香族基、 ヘテロ環基、またはアミノ基を表し、Mは水素原子、銀 原子、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属を表す。 mは1または2の整数を表し、Mが1価の原子の時は 1、Mが2価の原子の時は2を表す。nは0または1の 整数を表す。 R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>はそれぞれ水素原子または 置換基を表し、それぞれ同じでも異なっていても良く、 またZと結合して環状構造を形成していてもよい。〕 (2) 感光性ハロゲン化銀を含有する上記(1)に記載 の熱現像記録材料。

# [0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明の熱現像記録材料は、少なくとも1層の画像形成 層を有し、有機銀塩と還元剤とを含有し、さらに好まし くは感光性ハロゲン化銀を含有する熱現像感光材料であ る。そして、特には硬調な印刷用感材であることが好ま LW.

【0016】このような熱現像記録材料において、造核 剤として一般式(1)で表される化合物を含有させるこ とによって、十分満足な硬調性が得られ、かつ現像時間 を少なくすることができ、現像条件によらず一定した写 真性能を得ることができる。また、Dmaxが高く、高 感度となる。これに対し、造核剤として、一般式(1) とは異なる化合物、例えばヒドラジン誘導体のみを用い ると硬調性と現像条件依存性抑制効果の両立を図ること ができない。

【0017】次に一般式(1)で表される化合物につい て詳しく説明する。一般式(1)において、Zで表され る芳香族基とは単環もしくは縮合環のアリール基で、例 えばベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環から誘 50 ヘテロ環であって、乙が有していてもよい置換基と同じ

導されるフェニル基、ナフチル基、アントリル基などが 挙げられる。Zで表されるヘテロ環基としては、単環ま たは縮合環の、飽和もしくは不飽和の、芳香族または非 苦香族のヘテロ環基が挙げられる.

【0018】 乙が芳香族基、またはヘテロ環基を表すと き、これらは置換されていてもよく、代表的な置換基と しては例えばハロゲン原子(フッ素原子、クロル原子、 臭素原子、または沃素原子)、アルキル基(アラルキル 基、シクロアルキル基、活性メチン基等を含む)、アル ケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、4 級化された窒素原子を含むヘテロ環基(例えばピリジニ オ基)、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリール オキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボキシ基ま たはその塩、ホルミル基、スルホニルカルバモイル基、 アシルカルバモイル基、スルファモイルカルバモイル 基、カルバゾイル基、オキサリル基、オキサモイル基、 オキサロ基、シアノ基、イソシアナト基、イソチオシア ナト基、チオカルバモイル基、ヒドロキシ基、アルコキ シ基 (エチレンオキシ基もしくはプロピレンオキシ基単 位を繰り返し含む基を含む)、アリールオキシ基、ヘテ ロ環オキシ基、アシルオキシ基、(アルコキシもしくは アリールオキシ) カルボニルオキシ基、カルバモイルオ キシ基、スルホニルオキシ基、アミノ基、(アルキル、 アリール、またはヘテロ環) アミノ基、Nー置換の含窒 素ヘテロ環基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、ウ レイド基、チオウレイド基、イミド基、(アルコキシも しくはアリールオキシ)カルボニルアミノ基、スルファ モイルアミノ基、セミカルバジド基、チオセミカルバジ ド基、ヒドラジノ基、アミジノ基、4級のアンモニオ 30 基、オキサモイルアミノ基、(アルキルもしくはアリー ル) スルホニルウレイド基、アシルウレイド基、アシル

スルファモイルアミノ基、ニトロ基、メルカプト基、 (アルキル、アリール、またはヘテロ環) チオ基、(ア ルキルまたはアリール)スルホニル基、(アルキルまた はアリール)スルフィニル基、スルホ基またはその塩、 スルファモイル基、アシルスルファモイル基、スルホニ ルスルファモイル基またはその塩、リン酸アミドもしく はリン酸エステル構造を含む基、シリル基、スタニル基 などが挙げられる。

や現像温度などの現像条件の変動による写真性能の変動 40 【0019】これら置換基は、これら置換基でさらに置 換されていてもよい。

> 【0020】乙が置換アミノ基を表す場合、その置換基 としては上記の置換基と同じものが挙げられる。

> 【0021】R1、R2は水素原子または置換基を表す が、R1、R2が置換基を表すとき、その具体例としては 2が有していてもよい置換基と同じものが挙げられる。 R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>はまたZと結合して環状構造を形成していても よい。この時形成される環構造は、非芳香族の、飽和も しくは不飽和の、単環もしくは縮合環の炭素環もしくは

# 置換基を有していてもよい。

【0022】Mは水素原子、銀原子、アルカリ金属(例 えばリチウム、ナトリウム、カリウム、セシウムな ど)、アルカリ土類金属(例えばマグネシウム、カルシ ウム、バリウムなど)を表す。Mが水素原子、銀原子、 アルカリ金属を表すとき、nは1の整数を表し、Mがア ルカリ土類金属を表すとき、nは2の整数を表す。

【0023】次に本発明の一般式(1)で表される化合 物の好ましい範囲について述べる。Zで表される芳香族 基としては置換もしくは無置換のフェニル基、あるいは ナフチル基が好ましい。Zで表されるヘテロ環基として 好ましくは置換もしくは無置換の、単環もしくは縮合環 の芳香族ヘテロ環基、または少なくとも1つの窒素原子 を含む置換もしくは無置換の、単環もしくは縮合環の非 芳香族へテロ環基であり、これらの基中のヘテロ環とし ては、例えばフラン環、チオフェン環、ピロール環、ピ ラゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、テトラ ゾール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チア ゾール環、イソチアゾール環、ピリジン環、ピリダジン 環、ピリミジン環、ピラジン環、トリアジン環、チアジ 20 アゾール環、ベンゾフラン環、ベンゾチオフェン環、イ ンドール環、インダゾール環、ベンゾイミダゾール環、 ベンゾトリアゾール環、ベンゾオキサゾール環、ベンゾ チアゾール環、キノリン環、イソキノリン環、キノキサ リン環、フタラジン環、ジベンゾフラン環、カルバゾー ル環、アジリジン環、ピロリン環、ピロリジン環、ピラ ゾリン環、ピラゾリジン環、イミダゾリン環、イミダゾ リジン環、ピペリジン環、ピペラジン環、オキサジン 環、モルホリン環、チアジン環、インドリン環、イソイ ンドリン環、ベンゾチアゾリン環、ベンゾピペリジン 環、フェノキサジン環、フェノチアジン環、ヒダントイ ン環、スクシンイミド環などが挙げられる。このうちフ ラン環、チオフェン環、ピロール環、ベンゾフラン環、 ベンゾチオフェン環、インドール環、ピロリジン環、ピ ペリジン環、モルホリン環、ピペラジン環、ピラゾール 環、チアゾール環、ピリジン環、ベンゾイミダゾール 環、カルバゾール環、チアジン環、インドリン環、ベン ゾチアゾリン環、ベンゾピペリジン環、フェノチアジン 環等がさらに好ましい。

【0024】乙が芳香族基、あるいはヘテロ環基を表す 40 場合、有していてもよい置換基として好ましくはハロゲ ン原子、置換もしくは無置換のアルキル基(例えばメチ ル基、nープロピル基、nーブチル基、シクロヘキシル 基、3-ヒドロキシプロピル基、ヒドロキシメチル基、 ジメチルアミノメチル基、ベンジル基、セーブチル基、 tーオクチル基、ジシアノメチル基、エトキシカルボニ・ ルシアノメチル基、メタンスルホニルシアノメチル基、 ビス (エトキシカルボニル) メチル基、ジフェニルメチ ル基など)、置換もしくは無置換のアルケニル基(例え ばビニル基、2-エトキシカルボニルビニル基、2-ト 50 コキシ基、アミノ基、(アルキル、アリール、またはへ

リフルオロー2-メトキシカルボニルビニル基、2,2 - ジシアノビニル基、2-シアノ-2-メトキシカルボ ニルビニル基など)、置換もしくは無置換のアルキニル 基、置換もしくは無置換のアリール基、ヘテロ環基、ア シル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカル ボニル基、カルバモイル基、カルボキシ基またはその 塩、スルホニルカルバモイル基、アシルカルバモイル 基、スルファモイルカルバモイル基、カルバゾイル基、 オキサリル基、オキサモイル基、シアノ基、チオカルバ モイル基、ヒドロキシ基、アルコキシ基(例えばメトキ シ基、エトキシ基、イソブトキシ基、ドデカノキシ基 等)、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシルオ キシ基、アミノ基、(アルキル、アリール、またはヘテ ロ環) アミノ基 (例えばジメチルアミノ基、ジエチルア ミノ基、ジブチルアミノ基、ジベンジルアミノ基、ジフ ェニルアミノ基、プロピルアミノ基など)、アシルアミ ノ基 (例えばベンズアミド基、アセトアミド基など)、 スルホンアミド基 (例えばベンズスルホンアミド基な ど)、ウレイド基、チオウレイド基(例えばエチルチオ ウレイド基など)、イミド基、(アルコキシもしくはア リールオキシ) カルボニルアミノ基、スルファモイルア ミノ基、セミカルバジド基、チオセミカルバジド基、ヒ ドラジノ基、4級のアンモニオ基、オキサモイルアミノ 基。(アルキルもしくはアリール)スルホニルウレイド 基、アシルウレイド基、アシルスルファモイルアミノ 基、ニトロ基、メルカプト基、(アルキル、アリール、 またはヘテロ環)チオ基(例えばメチルチオ基など)、 (アルキルまたはアリール) スルホニル基、スルホ基ま たはその塩、スルファモイル基、アシルスルファモイル 30 基、スルホニルスルファモイル基またはその塩、シリル 基 (例えばトリメチルシリル基など) などが挙げられ

6

【0025】さらに好ましくは置換もしくは無置換のア ルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もし くは無置換のヘテロ環基、ハロゲン原子、アシル基、ア ルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、 カルバモイル基、カルボキシ基またはその塩、ヒドロキ シ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキ シ基、アミノ基、(アルキル、アリール、またはヘテロ 環)アミノ基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、ウ レイド基、チオウレイド基、イミド基、(アルコキシも しくはアリールオキシ) カルボニルアミノ基、ニトロ 基、メルカプト基、(アルキル、アリール、またはヘテ ロ環)チオ基、(アルキルまたはアリール)スルホニル 基、スルホ基またはその塩、スルファモイル基などであ り、特に好ましくは、総炭素数0から30の以下の基、 即ち、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基、ハロゲン 原子、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイ ル基、カルボキシ基またはその塩、ヒドロキシ基、アル テロ環) アミノ基、アシルアミノ基、スルホンアミド 基、ウレイド基、チオウレイド基、イミド基、二トロ 基、メルカプト基、(アルキル、アリール、またはヘテ ロ環)チオ基、(アルキルまたはアリール)スルホニル 基、スルホ基またはその塩、スルファモイル基であり、 最も好ましくは、ヒドロキシ基、アミノ基、または総炭 素数1から25の以下の基、即ち、アルコキシ基、アル キル基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、スルホ ンアミド基である。

【0026】 2で表されるアミノ基として好ましくは置 10 換アミノ基であり、その置換基として好ましくはアルキ ル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテ ロ環基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリール オキシカルボニル基、カルバモイル基、ホルミル基、ス ルホニルカルバモイル基、アシルカルバモイル基、スル ファモイルカルバモイル基、カルバゾイル基、オキサリ ル基、オキサモイル基、チオカルバモイル基、ヒドロキ シ基、アルコキシ基、アミノ基、(アルキル、アリー ル、またはヘテロ環) アミノ基、アシルアミノ基、スル ホンアミド基、ウレイド基、チオウレイド基、オキサモ 20 イルアミノ基、(アルキルまたはアリール)スルホニル 基、(アルキルまたはアリール)スルフィニル基、スル ファモイル基、シリル基などが挙げられる。さらに好ま しくは、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしく は無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアルキ ニル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしく は無置換のヘテロ環基、アシル基、アルコキシカルボニ ル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、 ホルミル基、オキサリル基、オキサモイル基、(アルキ ルまたはアリール)スルホニル基、スルファモイル基な 30 環等が挙げられる。 どであり、特に好ましくは、総炭素数1から30の以下 の基、即ち、置換もしくは無置換のアルキル基(例えば メチル基、エチル基、nープロピル基、nーブチル基、 シクロヘキシル基、3-ヒドロキシプロピル基、ベンジ ル基、o-ヒドロキシベンジル基、t-ブチル基、ジフ ェニルメチル基など)、置換もしくは無置換のアルケニ ル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは 無置換のヘテロ環基、アシル基、アルコキシカルボニル 基、カルバモイル基、ホルミル基、(アルキルまたはア リール)スルホニル基などが挙げられる。最も好ましく 40 アルキル基、アラルキル基、アルコキシ基、フェニル は総炭素数1から30のアルキル基、または総炭素数6 から30のアリール基である。

【〇〇27】乙としては置換もしくは無置換のフェニル 基、置換もしくは無置換の芳香族へテロ環基、少なくと も1つの窒素原子を含む非芳香族へテロ環基、あるいは 置換アミノ基などが更に好ましく、最も好ましくは置換 もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換の芳 香族へテロ環基、あるいは置換アミノ基である。

【0028】RI、R2として好ましくは水紫原子、ハロ ゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もし 50 許第4,385,108号、同4,459,347号、

くは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアリ ール基、置換もしくは無置換のヘテロ環基、アシル基、 シアノ基、ヒドロキシ基、メルカプト基、(アルキル、 アリール、またはヘテロ環)チオ基、(アルキル、アリ ール、またはヘテロ環)オキシ基、アミノ基、(アルキ ル、アリール、またはヘテロ環)アミノ基、ヒドラジノ 基、シリル基、などが挙げられる。さらに好ましくは、 水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もし くは無置換のアリール基、アシル基、シアノ基、ヒドロ キシ基、メルカプト基、(アルキル、アリール、または ヘテロ環)チオ基、(アルキル、アリール、またはヘテ ロ環) オキシ基、アミノ基、(アルキル、アリール、ま たはヘテロ環) アミノ基、であり、特に好ましくは水素 原子、または総炭素数0から30の以下の基、即ち、ア ルキル基、アリール基、アシル基、シアノ基、ヒドロキ シ基、メルカプト基、(アルキル、アリール、またはヘ テロ環) チオ基、アルコキシ基、アミノ基、(アルキ ル、アリール、またはヘテロ環) アミノ基であり、最も 好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、アシル 基、シアノ基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、メルカプ ト基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリールア ミノ基である。R<sup>1</sup>またはR<sup>2</sup>がZと結合して環状構造を 形成する時もまた好ましい例として挙げられる。この時 形成される環構造の具体例としては、インドリン環、 2, 3-ジヒドロベンゾフラン環、クマロン環、インダ ン環、フルオレン環、ピロリジン環、1,3-ジヒドロ イソベンゾフラン環、イソインドリン環、イソクマロン 環、ピペリジン環、オキソラン環、チオラン環、イミダ ゾリジン環、1,3-ジチアン環、ジヒドロアクリジン

R

【0029】Mとして好ましくは水素原子、銀原子、リ チウム原子、ナトリウム原子、カリウム原子、マグネシ ウム原子などであり、特に水素原子、銀原子、ナトリウ ム原子、カリウム原子が好ましい。

【0030】一般式(1)のZ、R1、またはR2は、そ の中にカプラー等の不動性写真用添加剤において常用さ れているバラスト基またはポリマーが組み込まれている ものもまた好ましい。バラスト基は8以上の炭素数を有 する、写真性に対して比較的不活性な基であり、例えば 基、アルキルフェニル基、フェノキシ基、アルキルフェ ノキシ基などの中から選ぶことができる。またポリマー としては、例えば特開平1-100530号に記載のも のが挙げられる。

【0031】一般式(1)のZ、R1、またはR2は、そ の中に銀塩に対して吸着する吸着性の基が組み込まれて いてもまた好ましい。このような吸着基としては、アル キルチオ基、アリールチオ基、チオ尿素基、チオアミド 基、メルカプト複素環基、トリアゾール基などの米国特

特開昭59-195233号、同59-200231号、同59-201046号、同59-201047号、同59-201048号、同59-201049号、特開昭61-170733号、同61-270744号、同62-948号、同63-234244号、同63-234245号、同63-234246号に記載された基が挙げられる。またこれら銀塩への吸着基は、プレカーサー化されていてもよい。その様なプレカーサーとしては、特開平2-285344号に記載された基が挙げられる。

【0032】一般式(1)の2で表される基が、その置換基として、一般式(1)の $-CR^1R^2-(CO)_n-COO-M_1/n$ で表される基を、さらに有している場合もまた好ましい。この場合、その化合物は、 $-CR^1R^2*$ 

\*-(CO)<sub>n</sub>-COO-M<sub>1/a</sub>で表される基に関しての2 量体、もしくは3量体と呼ぶにふさわしい化合物であ る。

10

【0033】また、一般式(1)において、 $R^1$ または  $R^2$ が $-CR^1R^2$ -(CO) $_n$ - $COO-M_1/_a$ であって もよく、 $R^1$ または $R^2$ が $-CR^1R^2$ -(CO) $_n$ - $COO-M_1/_a$ を置換基として有するものであってもよく、 さらにはこのような $-CR^1R^2$ -(CO) $_n$ - $COO-M_1/_a$ がZを有するものであってもよい。

10 【0034】次に一般式(1)で示される化合物の具体 例を以下に示す。ただし、本発明は以下の化合物に限定 されるものではない。

[0035]

【表1】

X-CH-CO<sub>2</sub>H

X-CH-CO <sub>2</sub> H						
X	СНэ	Ph	ОН	OCH <sub>3</sub>	SI(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	
(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> ) <sub>2</sub> N —	1a	1b	<b>1</b> c	<b>1</b> d	1e	
CH3O-	2a	2b	2c	2d	2e	
Ph <sub>z</sub> N-	За	3b	3c	3d	Зе	
CH <sub>3</sub> O CH <sub>3</sub> O	4a	4b	4c	4đ	40	
$\bigcirc$	5a	5b	5c	. 5d	5e	
PhCONH-	6a	6Ъ	6c	6d	6e	
HO₂C-⟨	7a	<b>7</b> b	7c	7d	7e	
CH₃S-	8a	8b	8c	8d	8e	
8	9a	9b	9c	9d	9ө	

特開平11-149136

1 1 X-CH-CO<sub>2</sub>K

X-04-00%							
X	СН₃	он	Ph	н	CH₂CO₂H		
<b>◯</b> -NH-	1 <b>0</b> a	10b	10c	10d	10e		
Ph_N- Ph_N-	11a	1 <b>1</b> b	11c	11 <b>d</b>	11e		
(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> N —	12a	12b	120	12d	12e		
CH3O-NH	13a	13b	13c	13d	13e		
PhCH <sub>2</sub> N-	14 <b>a</b>	14b	140	14di	1 <b>4e</b>		
CH <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> H	15a	15b	15c	15d	15e		
H3 −N− N−	16a	16b	16c	16d	16e		
NH-	17a	17b	17c	17d	17e		
S-NH-	18a	18b	18c	18d	18e		

[0037]

13 Y Q Q

X	Н	CH <sub>3</sub>	Ph	OCH <sub>3</sub>	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
$\bigcirc$	19a	19b	19c	19d	19e
(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N	20a	20b	20c	20d	209
PhSO₂NH—	218	21b	21c	21d	216
OCH <sub>3</sub>	22a	22b	<b>22</b> c	22d	229
CT)	23a	23b	23c	23d	23e
CH3O	248	24b	24c	24d	24e
<b>~</b>	25a	25b	25c	25d	25e
+>-	26a	26b	26c	26d	26e
(CH <sub>s</sub> ) <sub>3</sub> Si	27a	27b	27c	27d	27e

[0038]

\* \*【表4】

1 5 Y X—CH—CO₂Na

XOri 002140							
X	CH₃	Ph	ОН	Si(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	OCH <sub>3</sub>		
CH <sub>3</sub>	28a	28b	28c	28d	28e		
N—√ (CH <sub>3</sub> )₂N S	29a	29b	29c	29d	29e		
	30a	30b	30c	30d	30e		
CH₃N_N-	31a	31b	31c	31d	31e		
€N-	32a	32b	32c	32d	32e		
₩ S	33a	33b	33c	33d	33e		
s_n-	34a	34b	34c	34d	34e		
CH <sub>3</sub>	35a	35b	35c	35d	35e		
C'sC	. 36a	36b	36c	36d	36e		

[0039]

\* \*【表5】

18	

1 7	(1	18	
CH30 -{}-N CHC02K CH30-{N CHC02K CH3 .	37	CH3 CH3 CH3	38
C₂H₅ (CH₃)₃Sì -⟨N- CHCO₂Ag C₂H₅	39	t - C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> SI(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> t - C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> CHCO <sub>2</sub> H C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	40
CH2CO2Na CH3CONH-(N-CHCO2Na CH3	41	CI CO <sub>2</sub> H CONH CHCO <sub>2</sub> H	42
CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> Aū CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>	43	C3H7 NH - CHCO≥Ag	44
CH <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> Ag	45	C <sub>12</sub> H <sub>25</sub> CO <sub>2</sub> H OH OH CHCO₂H	46
C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> CO <sub>2</sub> Ag	47	S 00 	48
(NH-CH-CO <sub>2</sub> ) <sub>2 Ca</sub>	49	00        - C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> - OCH <sub>2</sub> CONH- OH <sub>2</sub> C COK	50
N-N HS-U, N N SO₂NH-CHCO₂H	51	S N CHCO <sub>2</sub> Na  CH <sub>3</sub> HS	52
N-N C4H9 OCH3 HS-USSCH-CONH-CHCO2A9	53	0 N-CH-CO₂K	54

19	(1	20	
CH2CO5K CH3O -{_}N- CHCO5K CH3	55	$C_8H_{10}CONH$ CH <sub>3</sub> $C_2H_5$ CH <sub>3</sub> $C_2H_5$ CH <sub>3</sub>	56
СН <sub>3</sub> СН <sub>3</sub> КО <sub>2</sub> С - NH - С - СО <sub>2</sub> К СН <sub>3</sub>	57	C7H15SC2H4NHCONH	58
NC CH <sub>3</sub> NC CH <sub>3</sub>	59	C4H9-(OC2H4)4-SCH2CONH	60
NC C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> C CH - CO <sub>2</sub> Na	61	CHSCH <sub>2</sub> CONH—Chcoco <sub>2</sub> Na	62
осн₃ но-∕_}-снсо₂к	63	CH <sub>3</sub> —CH <sub>2</sub> COCO <sub>2</sub> AQ C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> SCH <sub>2</sub> CONH CH <sub>3</sub>	64
ÇH₂CO₂K H₂N-⟨_}-CHCO₂K	65	CH <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> K	66
C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> Na CI——N——CHCO <sub>2</sub> Na	67	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> N SCH <sub>2</sub> CONH C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> N H	68
CO <sub>2</sub> Ag	69	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_3 CH_3 \\ +S - C - C - CC_2 \\ CH_3 \end{array} \end{array} \begin{array}{c} CH_3 CH_3 \\ CH_3 \end{array} \begin{array}{c} CA $	70
CH <sub>3</sub> CHCO <sub>2</sub> K	71	CH2CO2Na I N-CHCO2Na C4H9SC2H4NHCONH CH3 .	72

$\sim$	•
٠,	

21			
HS N-N HS NHCONH S CH <sub>3</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	73	S N CH3  PhCH <sub>2</sub> NHCNH  CH3  CH3	74
HS — NHCO CH₂CO₂Na N — C — CO₂Na CH₃	75	HS — N CH₂COCO₂Na	76
HS N-N  CH3  NHCONH-N-CH2CO2Ag	77	S OCH3 -NHCNH-\(\sigma\) SO2NH-\(\sigma\)-NHCHCO2NA	78
CHCO <sub>2</sub> Na	79	$ \begin{pmatrix} CH_3 & CO_2 \\ CH_3O & CH_3 \end{pmatrix}_2 Ca $	80
CH <sub>3</sub> OH CHCO₂H	81	CH3 CH3 NH−CHCO₂Na	82
CH3 CH2∞5K	83	S C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> N—CH—CO <sub>2</sub> H OH	84
CH <sub>3</sub> O CH <sub>3</sub> NH - C  CH <sub>3</sub>	85	ÇH₃	86
H N CH₂COCO₂H C₄H₀	87	о сн <sub>3</sub> N(СН <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	88
CH <sub>2</sub> COCO <sub>2</sub> Na	89	CH₂CO₂Ag	90

\* \*【表8】

23		24	
C4H9 N-{	91	CH <sub>2</sub> -COOAg	92
C9H19CONH — COOH	93	 С С С С С С С С С С С С С С С С С	94
N-CH <sub>2</sub> OAg	95	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> N CH COOK	96
CH-COOAg	97	CH—COONA CH3 CH3	98
CH-∞0K	99	HS-N, N  SO <sub>2</sub> NH-NH  COOH	100
но⊸сн₂ он	101	HOOC - CH - N - CH - COOH	102
HOOCCH CH-COOH  CH3 N CH3 N CH3	103		

【0043】本発明の一般式(1)で表される化合物 は、公知の種々の方法により合成することができる。個 々の化合物によってその合成法は最適なものが選ばれる ため、一般的となりうる合成法を挙げることができない が、その中でも有用な合成ルートの例を幾つか以下に示 40 【化3】 す。

\*【0044】(合成例)

(例示化合物1cの合成) 例示化合物1cはスキーム1 に従い合成した。

【0045】

スキーム 1

$$Et_2N$$
 $TiCl_4$ 
 $Et_2N$ 
 $CICOCO_2Et$ 
 $TiCl_4$ 
 $Et_2N$ 
 $COCO_2Et$ 
 $NaBH_4$ 
 $Et_2N$ 
 $COCO_2Et$ 
 $OH$ 
 $CH-CO_2Et$ 
 $Et_2N$ 
 $CH-CO_2H$ 
 $Et_2N$ 
 $CH-CO_2H$ 
 $CH-CO_2H$ 

【0046】(合成中間体1の合成)N. Nージエチルアニリン15m1の塩化メチレン200m1溶液に、氷冷下四塩化チタン10.3m1を加え、次いでクロログリオキシル酸エチル10.5gの塩化メチレン10m1溶液を滴下した。室温で3時間かくはんの後、希塩酸、塩化メチレンを加えて分液抽出し、有機層を乾燥後、溶媒を留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製で中間体1を5g得た。

【0047】(合成中間体2の合成)中間体1 3.1 gのメタノール30m1溶液に、氷冷下水素化ホウ素ナ 10 トリウム0.2gを加え、室温で1時間かくはんした。 希塩酸、酢酸エチルを加えて分液抽出の後、溶媒を留去 することで中間体2を2.7g得た。

【0048】(例示化合物1 cの合成)中間体2 2.7gのメタノール25m1溶液に2N水酸化ナトリウム水溶液6m1を加え、室温で4時間かくはんした。希塩酸を加えて反応溶液を酸性にして溶媒を留去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製で例示化合物1 cを1.9g得た。

【0049】(例示化合物3cの合成)例示化合物1cの合成において、N,N-ジエチルアニリンを用いる代わりにN,N-ジフェニルアニリンを用いる以外は全く同様の操作を行うことで例示化合物3cを合成した。

【0050】(例示化合物10aの合成) Nーフェニルアラニンメチルエステル5gの水、エタノール、テトラヒドロフラン混合溶液30mlに水酸化カリウム1.9gを加え、2時間加熱環流を行った。反応溶液を氷冷し、折出した固体をろ取し、乾燥することで例示化合物10aを3g得た。

【0051】なお、反応に用いたN-フェニルアラニン 30 メチルエステルは以下のように合成した。アニリン30 mlのアセトニトリル300ml溶液に炭酸カリウム4 5.5g、ヨウ化カリウム6.6gを加えた後、2-ブロモプロピオン酸メチル44mlを滴下し、3時間加熱環流を行った。放冷後、固体分をろ別し、塩化メチレン、炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて分液抽出して乾燥の後、減圧蒸留によってN-フェニルアラニンメチルエステルを25g得た。

【0052】(例示化合物11aの合成)水素化ナトリウム(65%)22gのジメチルホルムアミド(DMF)40m1溶液に水冷下、ジフェニルアミン50gのDMF160m1溶液をゆっくり滴下した。室温で3時間かくはんした後再び氷冷し、2ーブロモプロピオン酸メチル35m1を加え、室温で1時間かくはんした。酢酸エチル、水を加えて分液抽出し、有機層を乾燥後、蒸留した。得られた蒸留物に2N水酸化カリウム水溶液300m1を加えて4時間加熱環流した後、氷冷することで析出した固体をろ取、乾燥することで例示化合物11aを15g得た。

【0053】(例示化合物16aの合成)例示化合物1 50 される化合物で、具体的には同公報に記載の化合物D-

1 aの合成において、ジフェニルアミンを用いる代わり に4-t-ブチルメチルアミンを用いる以外は全く同様 の操作を行うことで例示化合物16aを合成した。

【0054】(例示化合物30aの合成)例示化合物1 1aの合成において、ジフェニルアミンを用いる代わり に4-t-ブチルメチルアミンを用いる以外は全く同様 の操作を行うことで例示化合物16aを合成した。

【0055】本発明に用いられる化合物は、1種のみ用いても、2種以上を併用しても良い。また上記のものの他に、下記のヒドラジン誘導体も好ましく用いられる。(場合によっては組み合わせて用いることもできる。)本発明に用いられるヒドラジン誘導体はまた、下記の特許に記載された種々の方法により合成することができる。

【0056】US特許5496695号記載のヒドラジ ン誘導体の全て。欧州特許762196A1号に記載の ヒドラジン誘導体の全て。特公平6-77138号に記 載の(化1)で表される化合物で、具体的には同公報3 頁、4頁に記載の化合物。特公平6-93082号に記 載の一般式(I)で表される化合物で、具体的には同公 報8頁~18頁に記載の1~38の化合物。特開平6-230497号に記載の一般式(4)、一般式(5)お よび一般式(6)で表される化合物で、具体的には同公 報25頁、26頁に記載の化合物4-1~化合物4-1 0、28頁~36頁に記載の化合物5-1~5-42、 および39頁、40頁に記載の化合物6-1~化合物6 -7。特開平6-289520号に記載の一般式(1) および一般式(2)で表される化合物で、具体的には同 公報5頁~7頁に記載の化合物1-1)~1-17)お よび2-1)。特開平6-313936号に記載の(化 2) および(化3)で表される化合物で、具体的には同 公報6頁~19頁に記載の化合物。特開平6-3139 51号に記載の(化1)で表される化合物で、具体的に は同公報3頁~5頁に記載の化合物。特開平7-561 ○号に記載の一般式(I)で表される化合物で、具体的 には同公報5頁~10頁に記載の化合物 I-1~I-3 8。特開平7-77783号に記載の一般式(II)で 表される化合物で、具体的には同公報10頁~27頁に 記載の化合物 I I - 1 ~ I I - 1 0 2。特開平7-10 40 4426号に記載の一般式 (H) および一般式 (Ha) で表される化合物で、具体的には同公報8頁~15頁に 記載の化合物H-1~H-44。EP-713131A 号に記載の、ヒドラジン基の近傍にアニオン性基または ヒドラジンの水素原子と分子内水素結合を形成するノニ オン性基を有することを特徴とする化合物で、特に一般 式(A)、一般式(B)、一般式(C)、一般式 (D)、一般式(E)、一般式(F)で表される化合物 で、具体的には同公報に記載の化合物N-1~N-3 0. EP―713131A号に記載の一般式(1)で表

1~D-55.

【0057】さらに1991年3月22日発行の「公知技術(1~207頁)」(アズテック社刊)の25頁から34頁に記載の種々のヒドラジン誘導体。特開昭62-86354号(6頁~7頁)の化合物D-2およびD-39。

【0058】本発明においてはまた、次の化合物を併用して用いることができる。即ち、US特許5545515号に記載のアクリロニトリル誘導体の全て。US特許5635339号に記載のアクリロニトリル誘導体の全て。さらには特願平9-240511号に記載の一般式(I)および(II)で表される化合物の全て。

【0059】本発明の化合物は、水または適当な有機溶媒、例えばアルコール類(メタノール、エタノール、プロパノール、フッ素化アルコール)、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン)、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、メチルセルソルブなどに溶解して用いることができる。

【0060】また、既によく知られている乳化分散法によって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサノンなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を作製して用いることができる。あるいは固体分散法として知られている方法によって、化合物の粉末を水等の適当な溶媒中にボールミル、コロイドミル、あるいは超音波によって分散し用いることができる。

【0061】本発明の化合物は、支持体に対して画像形成層側の層、即ち画像形成層あるいは他のどの層に添加してもよいが、画像記録層あるいはそれに隣接する層に 30添加することが好ましい。

【0062】本発明の造核剤の添加量は銀1モルに対し  $1\times10^{-6}\sim1$ モルが好ましく、 $1\times10^{-5}\sim5\times10^{-1}$ モルがより好ましく、 $2\times10^{-5}\sim2\times10^{-1}$ モルが最も好ましい。

【0063】本発明に用いることのできる有機銀塩は、 光に対して比較的安定であるが、露光された光触媒(感 光性ハロゲン化銀の潜像など)および還元剤の存在下 で、80℃或いはそれ以上に加熱された場合に銀画像を形 成する銀塩である。有機銀塩は銀イオンを還元できる源 40 を含む任意の有機物質であってよい。有機酸の銀塩、特 に(炭素数が10~30、好ましくは15~28の)長鎖脂肪カル ボン酸の銀塩が好ましい。配位子が4.0~10.0の範囲の 錯安定定数を有する有機または無機銀塩の錯体も好ましい。銀供給物質は、好ましくは画像形成層の約5~70重 量%を構成することができる。好ましい有機銀塩はカル ボキシル基を有する有機化合物の銀塩を含む。これらの 例は、脂肪族カルボン酸の銀塩および芳香族カルボン酸 の銀塩を含むがこれらに限定されることはない。脂肪族 カルボン酸の銀塩の好ましい例としては、ベヘン酸銀、50

アラキジン酸銀、ステアリン酸銀、オレイン酸銀、ラウリン酸銀、カプロン酸銀、ミリスチン酸銀、パルミチン酸銀、マレイン酸銀、フマル酸銀、酒石酸銀、リノール酸銀、酪酸銀および樟脳酸銀、これらの混合物などを含また。

【0064】メルカプト基またはチオン基を含む化合物 の銀塩およびこれらの誘導体を使用することもできる。 これらの化合物の好ましい例としては、3-メルカプト-4 -フェニル-1,2,4-トリアゾールの銀塩、2-メルカプトベ ンズイミダゾールの銀塩、2-メルカプト-5-アミノチア ジアゾールの銀塩、2-(エチルグリコールアミド)ベン ゾチアゾールの銀塩、S-アルキルチオグリコール酸(こ こでアルキル基の炭素数は12~22である)の銀塩などの チオグリコール酸の銀塩、ジチオ酢酸の銀塩などのジチ オカルボン酸の銀塩、チオアミドの銀塩、5-カルボキシ ル-1-メチル-2-フェニル-4-チオピリジンの銀塩、メル カプトトリアジンの銀塩、2-メルカプトベンズオキサゾ ールの銀塩、米国特許第4,123,274号に記載の銀塩、例 えば3-アミノ-5-ベンジルチオ-1,2,4-チアゾールの銀塩 などの1,2,4-メルカプトチアゾール誘導体の銀塩、米国 特許第3,301,678号に記載の3-(3-カルボキシエチル)-4-メチル-4-チアゾリン-2-チオンの銀塩などのチオン化合 物の銀塩を含む。さらに、イミノ基を含む化合物も使用 することができる。これらの化合物の好ましい例として は、ベンゾトリアゾールの銀塩およびそれらの誘導体、 例えばメチルベンゾトリアゾール銀などのベンゾトリア ゾールの銀塩、5-クロロベンゾトリアゾール銀などのハ ロゲン置換ベンゾトリアゾールの銀塩、米国特許第4,22 0,709号に記載のような1,2,4-トリアゾールまたは1-H-テトラゾールの銀塩、イミダゾールおよびイミダゾール 誘導体の銀塩などを含む。例えば、米国特許第4,761,36 1号および同第4.775.613号に記載のような種々の銀アセ チリド化合物をも使用することもできる。

【0065】本発明に用いることができる有機銀塩の形 状としては特に制限はないが、短軸と長軸を有する針状 結晶が好ましい。本発明においては短軸0.01μ収上0.2 0μm以下、長軸0.10μm以上5.0μm以下が好ましく、短 軸0.01μm以上0.15μm以下、長軸0.10μm以上4.0μm以 下がより好ましい。有機銀塩の粒子サイズ分布は単分散 であることが好ましい。単分散とは短軸、長軸それぞれ の長さの標準偏差を短軸、長軸それぞれで割った値の百 分率が好ましくは100%以下、より好ましくは80%以下、 更に好ましくは50%以下である。有機銀塩の形状の測定 方法としては有機銀塩分散物の透過型電子顕微鏡像より 求めることができる。単分散性を測定する別の方法とし て、有機銀塩の体積加重平均直径の標準偏差を求める方 法があり、体積加重平均直径で割った値の百分率(変動 係数)が好ましくは100%以下、より好ましくは80%以下、 更に好ましくは50%以下である。測定方法としては例え 50 ば液中に分散した有機銀塩にレーザー光を照射し、その

散乱光のゆらぎの時間変化に対するいする自己相関関数 を求めることにより得られた粒子サイズ(体積加重平均 直径)から求めることができる。

29

【0066】本発明に用いることのできる有機銀塩は、 好ましくは脱塩をすることができる。脱塩を行う方法と しては特に制限はなく公知の方法を用いることができる が、遠心沪過、吸引沪過、限外沪過、凝集法によるフロ ック形成水洗等の公知の沪過方法を好ましく用いること ができる。

【0067】本発明に用いることのできる有機銀塩は、 粒子サイズの小さい、凝集のない微粒子を得る目的で、 分散剤を使用した固体微粒子分散物として用いてもよ い。有機銀塩を固体微粒子分散化する方法は、分散助剤 の存在下で公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振 動ポールミル、遊星ボールミル、サンドミル、コロイド ミル、ジェットミル、ローラーミル)を用い、機械的に 分散することができる。

【0068】有機銀塩を分散剤を使用して固体微粒子化 する際には、例えば、ポリアクリル酸、アクリル酸の共 重合体、マレイン酸共重合体、マレイン酸モノエステル 共重合体、アクリロイルメチルプロパンスルホン酸共重 合体、などの合成アニオンポリマー、カルボキシメチル デンプン、カルボキシメチルセルロースなどの半合成ア ニオンポリマー、アルギン酸、ペクチン酸などのアニオ ン性ポリマー、特開昭52-92716号、W088/04794号など に記載のアニオン性界面活性剤、特願平7-350753号に記 載の化合物、あるいは公知のアニオン性、ノニオン性、 カチオン性界面活性剤や、その他ポリビニルアルコー ル、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロー ス、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピ 30 ルメチルセルロース等の公知のポリマー、或いはゼラチ ン等の自然界に存在する高分子化合物を適宜選択して用 いることができる。

【0069】分散助剤は、分散前に有機銀塩の粉末また はウェットケーキ状態の有機銀塩と混合し、スラリーと して分散機に送り込むのは一般的な方法であるが、予め 有機銀塩と混ぜ合わせた状態で熱処理や溶媒による処理 を施して有機銀塩粉末またはウェットケーキとしても良 い。分散前後または分散中に適当なpH調整剤によりpHコ ントロールしても良い。

【0070】機械的に分散する以外にも、pHコントロー ルすることで溶媒中に粗分散し、その後、分散助剤の存 在下でHlを変化させて微粒子化させても良い。このと き、粗分散に用いる溶媒として有機溶媒を使用しても良 く、通常有機溶媒は微粒子化終了後除去される。

【0071】調製された分散物は、保存時の微粒子の沈 降を抑える目的で撹拌しながら保存したり、親水性コロ イドにより粘性の高い状態(例えば、ゼラチンを使用し ゼリー状にした状態)で保存したりすることもできる。 また、保存時の雑菌などの繁殖を防止する目的で防腐剤 50 の分布は均一であってもよく、ハロゲン組成がステップ

を添加することもできる。

【0072】本発明の有機銀塩は所望の量で使用できる が、熱現像記録材料1㎡当たりの量で示して、銀量とし て0.1~5g/m²が好ましく、さらに好ましくは1~3g/m²で ある。

30

【0073】本発明の熱現像記録材料を光熱記録材料と して用いる場合には、さらに感光性ハロゲン化銀を用い ることが出来る。この場合、感光性ハロゲン化銀の形成 方法は当業界ではよく知られており例えば、リサーチデ ィスクロージャー1978年6月の第17029号、および米国特 許第3,700,458号に記載されている方法を用いることが できる。本発明で用いることのできる具体的な方法とし ては、調製された有機銀塩中にハロゲン含有化合物を添 加することにより有機銀塩の銀の一部を感光性ハロゲン 化銀に変換する方法、ゼラチンあるいは他のポリマー溶 液の中に銀供給化合物およびハロゲン供給化合物を添加 することにより感光性ハロゲン化銀粒子を調製し有機銀 塩と混合する方法を用いることができる。本発明におい て好ましくは後者の方法を用いることができる。感光性 ハロゲン化銀の粒子サイズは、画像形成後の白濁を低く 抑える目的のために小さいことが好ましく具体的には0. 20μm以下、より好ましくは0.01μ両以上0.16μ両以下、 更に好ましくは0.02μm以上0.14μm以下がよい。ここ でいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子が立方体ある いは八面体のいわゆる正常晶である場合にはハロゲン化 銀粒子の稜の長さをいう。また、ハロゲン化銀粒子が平 板状粒子である場合には主表面の投影面積と同面積の円 像に換算したときの直径をいう。その他正常晶でない場 合、例えば球状粒子、棒状粒子等の場合には、ハロゲン 化銀粒子の体積と同等な球を考えたときの直径をいう。 【0074】ハロゲン化銀粒子の形状としては立方体、 八面体、平板状粒子、球状粒子、棒状粒子、ジャガイモ 状粒子等を挙げることができるが、本発明においては特 に立方体状粒子、平板状粒子が好ましい。平板状ハロゲ ン化銀粒子を用いる場合の平均アスペクト比は好ましく は100:1~2:1、より好ましくは50:1~3:1がよい。更 に、ハロゲン化銀粒子のコーナーが丸まった粒子も好ま しく用いることができる。感光性ハロゲン化銀粒子の外 表面の面指数(ミラー指数)については特に制限はない 40 が、分光増感色素が吸着した場合の分光増感効率が高い (100) 面の占める割合が高いことが好ましい。その割合 としては50%以上が好ましく、65%以上がより好ましく、 80%以上が更に好ましい。ミラー指数(100)面の比率は増 感色素の吸着における(111)面と(100)面との吸着依存性 を利用したT. Tani; J. Imaging Sci., 29, 165(1985年)に記 載の方法により求めることができる。感光性ハロゲン化 銀のハロゲン組成としては特に制限はなく、塩化銀、塩 臭化銀、臭化銀、ヨウ臭化銀、ヨウ塩臭化銀、ヨウ化銀 のいずれであっても良い。粒子内におけるハロゲン組成

状に変化したものでもよく、或いは連続的に変化したも のでもよいが、好ましい例として粒子内部のヨウ化銀含 有率の高いヨウ臭化銀粒子を使用することができる。ま た、好ましくはコア/シェル構造を有するハロゲン化銀

31

粒子を用いることができる。構造としては好ましくは2 ~5重構造、より好ましくは2~4重構造のコア/シェル 粒子を用いることができる。

【0075】本発明に使用できる感光性ハロゲン化銀粒

子は、ロジウム、レニウム、ルテニウム、オスミウム、 イリジウム、コバルト、水銀または鉄から選ばれる金属 10 の錯体を少なくとも一種含有することが好ましい。これ

ら金属錯体は1種類でもよいし、同種金属および異種金 属の錯体を二種以上併用してもよい。好ましい含有率は 銀1モルに対し1nモルから10mモルの範囲が好ましく、1

Onモルから100μモルの範囲がより好ましい。具体的な 金属錯体の構造としては特開平7-225449号等に記載され た構造の金属錯体を用いることができる。コバルト、鉄

の化合物については六シアノ金属錯体を好ましく用いる ことができる。具体例としては、フェリシアン酸イオ

ン、フェロシアン酸イオン、ヘキサシアノコバルト酸イ オンなどが挙げられるが、これらに限定されるものでは ない。ハロゲン化銀中の金属錯体は均一に含有させて も、コア部に高濃度に含有させてもよく、あるいはシェ

ル部に高濃度に含有させてもよく特に制限はない。

【0076】感光性ハロゲン化銀粒子はヌードル法、フ ロキュレーション法等、当業界で知られている方法の水 洗により脱塩することができるが本発明においては脱塩 してもしなくてもよい。

【0077】本発明に使用できる感光性ハロゲン化銀粒 子は化学増感されていることが好ましい。好ましい化学 30 増感法としては当業界でよく知られているように硫黄増 感法、セレン増感法、テルル増感法を用いることができ る。また金化合物や白金、パラジウム、イリジウム化合 物等の貴金属増感法や還元増感法を用いることができ る。硫黄増感法、セレン増感法、テルル増感法に好まし く用いられる化合物としては公知の化合物を用いること ができるが、特開平7-128768号等に記載の化合物を使用 することができる。テルル増感剤としては例えばジアシ ルテルリド類、ビス(オキシカルボニル)テルリド類、ビ ス(オキシカルボニル) ジテルリド類、ビス(カルバモイ ル)ジテルリド類、P=Te結合を有する化合物、テルロカ ルボン酸塩類、Te-オルガニルテルロカルボン酸エス テル類、ジ(ポリ)テルリド類、テルリド類、テルロール 類、テルロアセタール類、テルロスルホナート類、P-Te 結合を有する化合物、含Teヘテロ環類、テルロカルボ ニル化合物、無機テルル化合物、コロイド状テルルなど を用いることができる。貴金属増感法に好ましく用いら れる化合物としては例えば塩化金酸、カリウムクロロオ ーレート、カリウムオーリチオシアネート、硫化金、金 50 めの還元剤を含むことが好ましい。有機銀塩のための還

セレナイド、あるいは米国特許2,448,060号、英国特許6 18,061号などに記載されている化合物を好ましく用いる ことができる。還元増感法の具体的な化合物としてはア スコルビン酸、二酸化チオ尿素の他に例えば、塩化第一 スズ、アミノイミノメタンスルフィン酸、ヒドラジン誘 苺体、ボラン化合物、シラン化合物、ポリアミン化合物 等を用いることができる。また、乳剤のpHを7以上また はpAgを8.3以下に保持して熟成することにより還元増感 することができる。また、粒子形成中に銀イオンのシン グルアディション部分を導入することにより還元増感す ることができる。

【0078】本発明で感光性ハロゲン化銀を使用する場 合、感光性ハロゲン化銀の使用量としては有機銀塩1モ ルに対して感光性ハロゲン化銀0.01モル以上0.5モル以 下が好ましく、0.02モル以上0.3モル以下がより好まし く、0.03モル以上0.25モル以下が特に好ましい。別々に 調製した感光性ハロゲン化銀と有機銀塩の混合方法およ び混合条件については、それぞれ調製終了したハロゲン 化銀粒子と有機銀塩を高速撹拌機やボールミル、サンド ミル、コロイドミル、振動ミル、ホモジナイザー等で混 合する方法や、あるいは有機銀塩の調製中のいずれかの タイミングで調製終了した感光性ハロゲン化銀を混合し て有機銀塩を調製する方法等があるが、本発明の効果が 十分に現れる限りにおいては特に制限はない。

【0079】本発明で使用するハロゲン化銀調製法とし ては、有機銀塩の一部の銀を有機または無機のハロゲン 化物でハロゲン化するいわゆるハライデーション法も好 ましく用いられる。ここで用いる有機ハロゲン化物とし ては有機銀塩と反応しハロゲン化銀を生成する化合物で 有ればいかなる物でもよいが、N-ハロゲノイミド(N-ブ ロモスクシンイミドなど)、ハロゲン化4級窒素化合物 (臭化テトラブチルアンモニウムなど)、ハロゲン化4級 窒素塩とハロゲン分子の会合体(過臭化臭化ピリジニウ ム)などが挙げられる。無機ハロゲン化合物としては有 機銀塩と反応しハロゲン化銀を生成する化合物で有れば いかなる物でもよいが、ハロゲン化アルカリ金属または アンモニウム(塩化ナトリウム、臭化リチウム、沃化カ リウム、臭化アンモニウムなど)、ハロゲン化アルカリ 土類金属(臭化カルシウム、塩化マグネシウムなど)、ハ ス(カルバモイル)テルリド類、ジアシルテルリド類、ビ 40 ロゲン化遷移金属(塩化第2鉄、臭化第2銅など)、ハロゲ ン配位子を有する金属錯体(臭化イリジウム酸ナトリウ ム、塩化ロジウム酸アンモニウムなど)、ハロゲン分子 (臭素、塩素、沃素)などがある。また、所望の有機無機 ハロゲン化物を併用しても良い。

> 【0080】本発明でハライデーションする際のハロゲ ン化物の添加量としては有機銀塩1モル当たりハロゲン 原子として1mモル~500mモルが好ましく、10mモル~250 mモルがさらに好ましい。

【0081】本発明の熱現像記録材料には有機銀塩のた

元剤は、銀イオンを金属銀に還元する任意の物質、好ま しくは有機物質であってよい。フェニドン、ハイドロキ ノンおよびカテコールなどの従来の写真現像剤は有用で あるが、ヒンダードフェノール還元剤が好ましい。還元 剤は、画像形成層を有する面の銀1モルに対して5~50% (モル) 含まれることが好ましく、10~40%(モル)で 含まれることがさらに好ましい。還元剤の添加層は画像 形成層を有する面のいかなる層でも良い、画像形成層以 外の層に添加する場合は銀1モルに対して10~50%(モ ル)と多めに使用することが好ましい。また、還元剤は 10 現像時のみ有効に機能を持つように誘導化されたいわゆ るプレカーサーであってもよい。

33

【0082】有機銀塩を利用した熱現像記録材料におい ては広範囲の還元剤が特開昭46-6074号、同47-1238号、 同47-33621号、同49-46427号、同49-115540号、同50-14 334号、同50-36110号、同50-147711号、同51-32632号、 同51-1023721号、同51-32324号、同51-51933号、同52-8 4727号、同55-108654号、同56-146133号、同57-82828 号、同57-82829号、特開平6-3793号、米国特許3,667,95 86号、同3,679,426号、同3,751,252号、同3,751,255 号、同3,761,270号、同3,782,949号、同3,839,048号、 同3,928,686号、同5,464,738号、独国特許2321328号、 欧州特許692732号などに開示されている。例えば、フェ ニルアミドオキシム、2-チエニルアミドオキシムおよび p-フェノキシフェニルアミドオキシムなどのアミドオキ シム;例えば4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシベンズアル デヒドアジンなどのアジン; 2,2-ビス(ヒドロキシメチ ル)プロピオニル-β-フェニルヒドラジンとアスコルビ ン酸との組合せのような脂肪族カルボン酸アリールヒド ンゼンと、ヒドロキシルアミン、レダクトンおよび/ま たはヒドラジンの組合せ(例えばハイドロキノンと、ビ ス(エトキシエチル)ヒドロキシルアミン、ピペリジノへ キソースレダクトンまたはホルミル-4-メチルフェニル ヒドラジンの組合せなど);フェニルヒドロキサム酸、p -ヒドロキシフェニルヒドロキサム酸および*B-*アリニン ヒドロキサム酸などのヒドロキサム酸; アジンとスルホ ンアミドフェノールとの組合せ(例えば、フェノチアジ ンと2,6-ジクロロ-4-ベンゼンスルホンアミドフェノー ルなど): エチル-α-シアノ-2-メチルフェニルアセテー 40 ト、エチル-α-シアノフェニルアセテートなどのα-シ アノフェニル酢酸誘導体:2,2-ジヒドロキシ-1,1-ビナ フチル、6,6-ジブロモ-2,2-ジヒドロキシ-1,1-ビナフチ ルおよびビス(2-ヒドロキシ-1-ナフチル)メタンに例示 されるようなビス-β-ナフトール; ビス-β-ナフトール と1.3-ジヒドロキシベンゼン誘導体(例えば、2.4-ジヒ ドロキシベンゾフェノンまたは2,4-ジヒドロキシアセト フェノンなど)の組合せ;3-メチル-1-フェニル-5-ピラ ゾロンなどの、5-ピラゾロン;ジメチルアミノヘキソー スレダクトン、アンヒドロジヒドロアミノヘキソースレ 50 ェニルウラゾール、キナゾリンおよび2,4-チアゾリジン

ダクトンおよびアンヒドロジヒドロピペリドンヘキソー スレダクトンに例示されるようなレダクトン ; 2,6-ジク ロロ-4-ベンゼンスルホンアミドフェノールおよびp-ベ ンゼンスルホンアミドフェノールなどのスルホンアミド フェノール還元剤 ; 2-フェニルインダン-1,3-ジオンな ど; 2,2-ジメチル-7-t-ブチル-6-ヒドロキシクロマン などのクロマン;2,6-ジメトキシ-3,5-ジカルボエトキ シ-1,4-ジヒドロピリジンなどの1,4-ジヒドロピリジ ン;ビスフェノール(例えば、ビス(2-ヒドロキシ-3-t-ブチル-5-メチルフェニル)メタン、2,2-ビス(4-ヒドロ キシ-3-メチルフェニル)プロパン、4,4-エチリデン-ビ ス(2-t-ブチル-6-メチルフェノール)、1,1,-ビス(2-ヒ ドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメチルへ キサンおよび2,2-ピス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェ ニル)プロパンなど);アスコルビン酸誘導体(例えば、 パルミチン酸1-アスコルビル、ステアリン酸アスコルビ ルなど);ならびにベンジルおよびピアセチルなどのア ルデヒドおよびケトン;3-ピラゾリドンおよびある種の インダン-1,3-ジオン:クロマノール(トコフェロールな 20 ど)などがある。特に好ましい還元剤としては、ビスフ ェノール、クロマノールである。

【0083】本発明の還元剤は、溶液、粉末、固体微粒 子分散物などいかなる方法で添加してもよい。固体微粒 子分散は公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振動 ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミ ル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体微粒子 分散する際に分散助剤を用いてもよい。

【0084】画像を向上させる「色調剤」として知られ る添加剤を含むと光学濃度が高くなることがある。ま ラジドとアスコルビン酸との組合せ;ポリヒドロキシベ 30 た、色調剤は黒色銀画像を形成させるうえでも有利にな ることがある。色調剤は画像形成層を有する面に銀1モ ル当たりの0.1~50%(モル)の量含まれることが好まし く、0.5~20%(モル)含まれることがさらに好ましい。 また、色調剤は現像時のみ有効に機能を持つように誘導 化されたいわゆるプレカーサーであってもよい。

> 【0085】有機銀塩を利用した熱現像記録材料におい ては広範囲の色調剤が特開昭46-6077号、同47-10282 号、同49-5019号、同49-5020号、同49-91215号、同49-9 1215号、同50-2524号、同50-32927号、同50-67132号、 同50-67641号、同50-114217号、同51-3223号、同51-279 23号、同52-14788号、同52-99813号、同53-1020号、同5 3-76020号、同54-156524号、同54-156525号、同61-1836 42号、特開平4-56848号、特公昭49-10727号、同54-2033 3号、米国特許3,080,254号、同3,446,648号、同3,782.9 41号、同4,123,282号、同4,510,236号、英国特許138079 5号、ベルギー特許841910号などに開示されている。色 調剤の例は、フタルイミドおよびN-ヒドロキシフタルイ ミド: スクシンイミド、ピラゾリン-5-オン、ならびに キナゾリノン、3-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン、1-フ

ジオンのような環状イミド:ナフタルイミド(例えば、N -ヒドロキシ-1,8-ナフタルイミド);コバルト錯体(例え ば、コバルトヘキサミントリフルオロアセテート);3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール、2,4-ジメルカプトピ リミジン、3-メルカプト-4,5-ジフェニル-1,2,4-トリ アゾールおよび2,5-ジメルカプト-1,3,4-チアジアゾー ルに例示されるメルカプタン; N-(アミノメチル)アリー ルジカルボキシイミド、(例えば、(N,N-ジメチルアミノ メチル)フタルイミドおよびN,N-(ジメチルアミノメチ ル)-ナフタレン-2,3-ジカルボキシイミド);ならびにブ 10 ロック化ピラゾール、イソチウロニウム誘導体およびあ る種の光退色剤(例えば、N.N'-ヘキサメチレンビス(1-カルバモイル-3,5-ジメチルピラゾール)、1,8-(3,6-ジ アザオクタン)ビス(イソチウロニウムトリフルオロアセ テート)および2-トリブロモメチルスルホニル)-(ベンゾ チアゾール));ならびに3-エチル-5((3-エチル-2-ベン ゾチアゾリニリデン)-1-メチルエチリデン]-2-チオ-2,4 -オキサゾリジンジオン ; フタラジノン、フタラジノン 誘導体もしくは金属塩、または4-(1-ナフチル)フタラジ ノン、6-クロロフタラジノン、5,7-ジメトキシフタラジ 20 ノンおよび2,3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオンなどの 誘導体:フタラジノンとフタル酸誘導体(例えば、フタ ル酸、4-メチルフタル酸、4-ニトロフタル酸およびテト ラクロロ無水フタル酸など)との組合せ;フタラジン、 フタラジン誘導体もしくは金属塩、または4-(1-ナフチ ル)フタラジン、6-クロロフタラジン、5,7-ジメトキシ フタラジンおよび2,3-ジヒドロフタラジンなどの誘導 体;フタラジンとフタル酸誘導体(例えば、フタル酸、4 -メチルフタル酸、4-ニトロフタル酸およびテトラクロ ロ無水フタル酸など)との組合せ;キナゾリンジオン、 ベンズオキサジンまたはナフトオキサジン誘導体;色調 調節剤としてだけでなくその場でハロゲン化銀生成のた めのハライドイオンの源としても機能するロジウム錯 体、例えばヘキサクロロロジウム(III)酸アンモニウ ム、臭化ロジウム、硝酸ロジウムおよびヘキサクロロロ ジウム([[[])酸カリウムなど;無機過酸化物および過硫 酸塩、例えば、過酸化二硫化アンモニウムおよび過酸化 水素;1,3-ベンズオキサジン-2,4-ジオン、8-メチルー 1,3-ベンズオキサジン-2,4-ジオンおよび6-ニトロ-1,3-ベンズオキサジン-2,4-ジオンなどのベンズオキサジン- 40 2,4-ジオン; ピリミジンおよび不斉-トリアジン(例え ば、2,4-ジヒドロキシピリミジン、2-ヒドロキシ-4-ア ミノピリミジンなど)、アザウラシル、およびテトラア ザペンタレン誘導体(例えば、3.6-ジメルカプト-1,4-ジ フェニル-1H,4H-2,3a,5,6a-テトラアザペンタレン、お よび1.4-ジ(0-クロロフェニル)-3.6-ジメルカプト-1H,4 H-2.3a.5.6a-テトラアザペンタレン)などがある。

【0086】本発明の色調剤は、溶液、粉末、固体微粒子分散物などいかなる方法で添加してもよい。固体微粒子分散は公知の微細化手段(例えば、ボールミル、振動

ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミ ル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体微粒子 分散する際に分散助剤を用いてもよい。 【0087】本発明における画像形成層のバインダーと しては、よく知られている天然または合成樹脂、例え ば、ゼラチン、ポリビニルアセタール、ポリビニルクロ リド、ポリビニルアセテート、セルロースアセテート、 ポリオレフィン、ポリエステル、ポリスチレン、ポリア クリロニトリル、ポリカーボネートなどから任意のもの を選択することができる。当然ながら、コポリマーおよ びターポリマーも含まれる。好ましいポリマーは、ポリ ビニルブチラール、ブチルエチルセルロース、メタクリ レートコポリマー、無水マレイン酸エステルコポリマ ー、ポリスチレンおよびブタジエン-スチレンコポリマ ーである。必要に応じて、これらのポリマーを2種また はそれ以上組合せて使用することができる。そのような ポリマーは、成分をその中に保持するのに十分な量で使 用される。すなわち、バインダーとして機能するのに効 果的な範囲で使用される。効果的な範囲は、当業者が適 切に決定することができる。少なくとも有機銀塩を保持 する場合の目安として、バインダー対有機銀塩の割合 は、15:1~1:2、特に8:1~1:1の範囲が好ましい。 【0088】また、本発明の画像形成層のうち少なくと も1層は以下に述べるポリマーラテックスを全バインダ ーの50wt%以上含有する画像形成層であっても良い。(以 降この画像形成層を「本発明の画像形成層」、バインダ ーに用いるポリマーラテックスを「本発明のポリマーラ テックス」と表す。)ただしここで言う「ポリマーラテ ックス」とは水不溶な疎水性ポリマーが微細な粒子とし て水溶性の分散媒中に分散したものである。分散状態と してはポリマーが分散媒中に乳化されているもの、乳化 重合されたもの、ミセル分散されたもの、あるいはポリ マー分子中に部分的に親水的な構造を持ち分子鎖自身が 分子状分散したものなどいずれでもよい。なお本発明の ポリマーラテックスについては「合成樹脂エマルジョン (奥田平、稲垣寛編集、高分子刊行会発行(1978))」、 「合成ラテックスの応用(杉村孝明、片岡靖男、鈴木聡 一、笠原啓司編集、高分子刊行会発行(1993))」、「合 成ラテックスの化学(室井宗一著、高分子刊行会発行(19 70))」などに記載されている。分散粒子の平均粒径は1 ~50000nm、より好ましくは5~1000nm程度の範囲が好ま しい。分散粒子の粒径分布に関しては特に制限は無く、 広い粒径分布を持つものでも単分散の粒径分布を持つも

【0089】本発明のポリマーラテックスとしては通常

の均一構造のポリマーラテックス以外、いわゆるコア/

シェル型のラテックスでもよい。この場合コアとシェル

【0090】本発明のポリマーラテックスの最低造膜温

はガラス転移温度を変えると好ましい場合がある。

50 度(MFT)は-30℃~90℃、より好ましくは0℃~70℃程度

のでもよい。

が好ましい。最低造膜温度をコントロールするために造膜助剤を添加してもよい。造膜助剤は可塑剤ともよばれポリマーラテックスの最低造膜温度を低下させる有機化合物(通常有機溶剤)で、例えば前述の「合成ラテックスの化学(室井宗一著、高分子刊行会発行(1970))」に記載されている。

37

【0091】本発明のボリマーラテックスに用いられるボリマー種としてはアクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ボリエステル樹脂、ボリウレタン樹脂、ゴム系樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、ボリオレフィン樹脂、またはこれらの共重合体などがある。ボリマーとしては直鎖のボリマーでも枝分かれしたボリマーでも、また架橋されたポリマーでも良い。またボリマーが重合したコボリマーでも良いし、2種以上のモノマーが重合したコボリマーでも良い。コボリマーの場合はランダムコポリマーでも良い。コボリマーの場合はランダムコポリマーでも良い。コボリマーの場合はランダムコポリマーでも良い。ガチ量が小さすぎるものは画像形成層の力学強度が不十分であり、大きすぎるものは製膜性が悪く好ましくない。

【0092】本発明に用いられるポリマーラテックスのポリマーは25℃60%Hでの平衡含水率が2wt%以下、より好ましくは1wt%以下のものであることが好ましい。平衡含水率の下限に特に制限はないが0.01wt%が好ましく、より好ましくは0.03wt%である。平衡含水率の定義と測定法については、例えば「高分子工学講座14、高分子材料試験法(高分子学会編、地人書館)」などを参考にすることができる。

【0093】本発明の熱現像画像記録材料の画像形成層 のバインダーとして用いられるポリマーラテックスの具 体例としては以下のようなものがある。メチルメタクリ レート/エチルアクリレート/メタクリル酸コポリマー のラテックス、メチルメタクリレート/2エチルヘキシ ルアクリレート/スチレン/アクリル酸コポリマーのラ テックス、スチレン/ブタジエン/アクリル酸コポリマ **ーのラテックス、スチレン/ブタジエン/ジビニルベン** ゼン/メタクリル酸コポリマーのラテックス、メチルメ タクリレート/塩化ビニル/アクリル酸コポリマーのラ テックス、塩化ビニリデン/エチルアクリレート/アク リロニトリル/メタクリル酸コポリマーのラテックスな ど。また、このようなポリマーは市販もされていて、以 下のようなポリマーが利用できる。例えばアクリル樹脂 の例として、セビアンA-4635,46583、4601(以上ダイセ ル化学工業 (株) 製)、Nipol Lx811、814、821、820、8 57(以上日本ゼオン (株) 製)など、ポリエステル樹脂と しては、FINETEX ES650、611、675、850(以上大日本イ ンキ化学 (株) 製)、WD-size、WMS(以上イーストマンケ ミカル製)など、ポリウレタン樹脂としてはHYDRAN AP1 0、20、30、40(以上大日本インキ化学(株)製)など、

ゴム系樹脂としてはLACSTAR 7310K、3307B、4700H、713 2C(以上大日本インキ化学(株)製)、Nipol Lx416、41 0、438C、2507、(以上日本ゼオン(株)製)など、塩化 ビニル樹脂としてはG351、G576(以上日本ゼオン(株) 製)など、塩化ビニリデン樹脂としてはL502、L513(以上 旭化成工業(株)製)など、オレフィン樹脂としてはケ ミパールS120、SA100(以上三井石油化学(株)製)など を挙げることができる。これらのボリマーは単独で用いてもよいし、必要に応じて2種以上ブレンドして用いて 10 も良い。

【0094】本発明の画像形成層は全バインダーの50wt な以上として上記ポリマーラテックスが好ましく用いられるが、70wt%以上として上記ポリマーラテックスが用いられることがより好ましい。

【0095】本発明の画像形成層には必要に応じて全バインダーの50mt%以下の範囲でゼラチン、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、ヒドロキシプロビルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースなどの親水性ポリマーを添加しても良い。これらの親水性ポリマーの添加量は画像形成層の全バインダーの30mt%以下が好ましい。

【0096】本発明の画像形成層は水系の塗布液を塗布後乾燥して調製することができる。ただし、ここで言う「水系」とは塗布液の溶媒(分散媒)の30wt%以上が水であることをいう。塗布液の水以外の成分はメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、ジメチルホルムアミド、酢酸エチルなどの水混和性の有機溶媒を用いることができる。具体的な溶媒組成の例としては水のほか以下のようなものがある。水/メタノール=90/10、水/メタノール=70/30、水/エタノール=90/10、水/イソプロパノール=90/10、水/ジメチルホルムアミド=95/5、水/メタノール/ジメチルホルムアミド=80/15/5、水/メタノール/ジメチルホルムアミド=90/5/5。(ただし数字はwt%を表す。)

また、米国特許5,496,695号に記載の方法を使用することもできる。

【0097】本発明の画像形成層の全バインダー量は0. 2~30g/m²、より好ましくは1~15m²の範囲が好まし 40 い。本発明の画像形成層には架橋のための架橋剤、塗布 性改良のための界面活性剤などを添加してもよい。

【0098】本発明における増感色素としてはハロゲン 化銀粒子に吸着した際、所望の波長領域でハロゲン化銀 粒子を分光増感できるもので有ればいかなるものでも良 い。増感色素としては、シアニン色素、メロシアニン色 素、コンプレックスシアニン色素、コンプレックスメロ シアニン色素、ホロボーラーシアニン色素、スチリル色 素、ヘミシアニン色素、オキソノール色素、ヘミオキソ ノール色素等を用いることができる。本発明に使用され 50 る有用な増感色素は例えばRESEARCH DISCLOSURE Item17

6431V-A項(1978年12月p.23)、同Item1831X項(1979年8月 p.437)に記載もしくは引用された文献に記載されてい る。特に各種レーザーイメージャー、スキャナー、イメ ージセッターや製版カメラの光源の分光特性に適した分 光感度を有する増感色素を有利に選択することができ る。

【0099】赤色光への分光増感の例としては、He-Ne レーザー、赤色半導体レーザーやLEDなどのいわゆる赤 色光源に対しては、特開昭54-18726号に記載のI-1から I-38の化合物、特開平6-75322号に記載の I-1から I-3 10 5の化合物および特開平7-287338号に記載の I -1から I -34の化合物、特公昭55-39818号に記載の色案1から20、 特開昭62-284343号に記載の I -1から I -37の化合物およ び特開平7-287338号に記載の I-1から I-34の化合物な どが有利に選択される。

【0100】750~1400nmの波長領域の半導体レーザ 一光源に対しては、シアニン、メロシアニン、スチリ ル、ヘミシアニン、オキソノール、ヘミオキソノールお よびキサンテン色素を含む種々の既知の色素により、ス ベクトル的に有利に増感させることができる。有用なシ 20 アニン色素は、例えば、チアゾリン核、オキサゾリン 核、ピロリン核、ピリジン核、オキサゾール核、チアゾ ール核、セレナゾール核およびイミダゾール核などの塩 基性核を有するシアニン色素である。有用なメロシアニ ン染料で好ましいものは、上記の塩基性核に加えて、チ オヒダントイン核、ローダニン核、オキサゾリジンジオ ン核、チアゾリンジオン核、バルビツール酸核、チアゾ リノン核、マロノニトリル核およびピラゾロン核などの 酸性核も含む。上記のシアニンおよびメロシアニン色素 において、イミノ基またはカルボキシル基を有するもの 30 が特に効果的である。例えば、米国特許3,761,279号、 同3.719,495号、同3,877,943号、英国特許1,466,201 号、同1,469,117号、同1,422,057号、特公平3-10391 号、同6-52387号、特開平5-341432号、同6-194781号、 同6-301141号に記載されたような既知の色素から適当に 選択してよい。

【0101】本発明に用いられる色素の構造として特に 好ましいものは、チオエーテル結合含有置換基を有する シアニン色素(例としては特開昭62-58239号、同3-13863 8号、同3-138642号、同4-255840号、同5-72659号、同5-40 72661号、同6-222491号、同2-230506号、同6-258757 号、同6-317868号、同6-324425号、特表平7-500926号、 米国特許5,541,054号に記載された色素)、カルボン酸 基を有する色素(例としては特開平3-163440号、6-30114 1号、米国特許5,441,899号に記載された色素)、メロシ アニン色素、多核メロシアニン色素や多核シアニン色素 (特開昭47-6329号、同49-105524号、同51-127719号、同 52-80829号、同54-61517号、同59-214846号、同60-6750 号、同63-159841号、特開平6-35109号、同6-59381号、 同7-146537号、同7-146537号、特表平55-50111号、英国 50 同60-196749号等の明細書に開示されているように、ハ

特許1,467,638号、米国特許5,281,515号に記載された色 素)が挙げられる。

【0102】また、J-bandを形成する色素として米国特 許5,510,236号、同3,871,887号の実施例5記載の色素、 特開平2-96131号、特開昭59-48753号が開示されてお り、本発明に好ましく用いることができる。

【0103】これらの増感色素は単独に用いてもよく、 2種以上組合せて用いてもよい。 増感色素の組合せは特 に、強色増感の目的でしばしば用いられる。増感色素と ともに、それ自身分光増感作用をもたない色素あるいは 可視光を実質的に吸収しない物質であって、強色増感を 示す物質を乳剤中に含んでもよい。有用な増感色素、強 色増感を示す色素の組合せおよび強色増感を示す物質は Research Disclosure176卷17643(1978年12月発行)第23 頁IVのJ項、あるいは特公昭49-25500号、同43-4933号、 特開昭59-19032号、同59-192242号等に記載されてい

【0104】本発明に用いられる増感色素は2種以上を 併用してもよい。増感色素をハロゲン化銀乳剤中に添加 させるには、それらを直接乳剤中に分散してもよいし、 あるいは水、メタノール、エタノール、プロパノール、 アセトン、メチルセルソルブ、2,2,3,3-テトラフルオロ プロパノール、2,2,2-トリフルオロエタノール、3-メト キシ-1-プロパノール、3-メトキシ-1-ブタノール、1-メ トキシ-2-プロパノール、N,N-ジメチルホルムアミド等 の溶媒の単独もしくは混合溶媒に溶解して乳剤に添加し

【0105】また、米国特許3,469,987号明細書等に開 示されているように、色素を揮発性の有機溶剤に溶解 し、この溶液を水または親水性コロイド中に分散し、こ の分散物を乳剤中へ添加する方法、特公昭44-23389号、 同44-27555号、同57-22091号等に開示されているよう に、色素を酸に溶解し、この溶液を乳剤中に添加した り、酸または塩基を共存させて水溶液として乳剤中へ添 加する方法、米国特許3,822,135号、同4,006,025号明細 書等に開示されているように界面活性剤を共存させて水 溶液あるいはコロイド分散物としたものを乳剤中に添加 する方法、特開昭53-102733号、同58-105141号に開示さ れているように親水性コロイド中に色素を直接分散さ せ、その分散物を乳剤中に添加する方法、特開昭51-746 24号に開示されているように、レッドシフトさせる化合 物を用いて色素を溶解し、この溶液を乳剤中へ添加する 方法を用いることもできる。また、溶解に超音波を用い ることもできる。

【0106】本発明に用いる増感色素を本発明のハロゲ ン化銀乳剤中に添加する時期は、これまで有用であるこ とが認められている乳剤調製のいかなる工程中であって もよい。例えば米国特許2,735,766号、同3,628,960号、 同4,183,756号、同4,225,666号、特開昭58-184142号、

ロゲン化銀の粒子形成工程または/および脱塩前の時 期、脱塩工程中および/または脱塩後から化学熟成の開 始前までの時期、特開昭58-113920号等の明細書に開示 されているように、化学熱成の直前または工程中の時 期、化学熟成後、塗布までの時期の乳剤が塗布される前 ならばいかなる時期、工程において添加されてもよい。 また、米国特許4,225,666号、特開昭58-7629号等の明 細書に開示されているように、同一化合物を単独で、ま たは異種構造の化合物と組み合わせて、例えば粒子形成 工程中と化学熟成工程中または化学熟成完了後とに分け 10 たり、化学熟成の前または工程中と完了後とに分けるな どして分割して添加してもよく、分割して添加する化合 物および化合物の組み合わせの種類を変えて添加しても よい.

【0107】本発明における増感色素の使用量としては 感度やカブリなどの性能に合わせて所望の量でよいが、 画像形成層のハロゲン化銀1モル当たり10-6~1モルが好 ましく、10-4~10-1モルがさらに好ましい。

【0108】本発明におけるハロゲン化銀乳剤または/ および有機銀塩は、カブリ防止剤、安定剤および安定剤 20 前駆体によって、付加的なカブリの生成に対して更に保 護され、在庫貯蔵中における感度の低下に対して安定化 することができる。単独または組合せて使用することが できる適当なカブリ防止剤、安定剤および安定剤前駆体 は、米国特許第2,131,038号および同第2,694,716号に記 載のチアゾニウム塩、米国特許第2,886,437号および同 第2,444,605号に記載のアザインデン、米国特許第2,72 8,663号に記載の水銀塩、米国特許第3,287,135号に記載 のウラゾール、米国特許第3,235,652号に記載のスルホ カテコール、英国特許第623,448号に記載のオキシム、 ニトロン、ニトロインダゾール、米国特許第2,839,405 号に記載の多価金属塩、米国特許第3,220,839号に記載 のチウロニウム塩、ならびに米国特許第2,566,263号お よび同第2,597,915号に記載のパラジウム、白金および 金塩、米国特許第4,108,665号および同第4,442,202号に 記載のハロゲン置換有機化合物、米国特許第4,128,557 号および同第4.137,079号、第4,138,365号および同第4, 459,350号に記載のトリアジンならびに米国特許第4.41 1,985号に記載のリン化合物などがある。

は有機ハロゲン化物であり、例えば、特開昭50-119624 号、同50-120328号、同51-121332号、同54-58022号、同 56-70543号、同56-99335号、同59-90842号、同61-12964 2号、同62-129845号、特開平6-208191号、同7-5621号、 同7-2781号、同8-15809号、米国特許第5340712号、同53 69000号、同5464737号に開示されているような化合物が 挙げられる。

【0110】本発明のカブリ防止剤は、溶液、粉末、固 体微粒子分散物などいかなる方法で添加してもよい。固 体微粒子分散は公知の微細化手段(例えば、ボールミ

ル、振動ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェ ットミル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体 微粒子分散する際に分散助剤を用いてもよい。

【0111】本発明を実施するために必要ではないが、 画像形成層である乳剤層にカブリ防止剤として水銀(II) 塩を加えることが有利なことがある。この目的に好まし い水銀(11)塩は、酢酸水銀および臭化水銀である。本発 明に使用する水銀の添加量としては、塗布された銀1モ ル当たり好ましくは1nモル~1mモル、さらに好ましくは 10nモル~100μモルの範囲である。

【0112】本発明における熱現像記録材料は高感度化 やカブリ防止を目的として安息香酸類を含有しても良 い。本発明の安息香酸類はいかなる安息香酸誘導体でも よいが、好ましい構造の例としては、米国特許4,784,93 9号、同4,152,160号、特願平8-151242号、同8-151241 号、同8-98051号などに記載の化合物が挙げられる。本 発明の安息香酸類は記録材料のいかなる部位に添加して も良いが、添加層としては画像形成層を有する面の層に 添加することが好ましく、有機銀塩含有層に添加するこ とがさらに好ましい。本発明の安息香酸類の添加時期と しては塗布液調製のいかなる工程で行っても良く、有機 銀塩含有層に添加する場合は有機銀塩調製時から塗布液 調製時のいかなる工程でも良いが有機銀塩調製後から塗 布直前が好ましい。本発明の安息香酸類の添加法として は粉末、溶液、微粒子分散物などいかなる方法で行って も良い。また、増感色素、還元剤、色調剤など他の添加 物と混合した溶液として添加しても良い。本発明の安息 香酸類の添加量としてはいかなる量でも良いが、銀1モ ル当たり1μモル以上2モル以下が好ましく、1mモル以上 30 0.5モル以下がさらに好ましい。

【0113】本発明には現像を抑制あるいは促進させ現 像を制御するため、分光増感効率を向上させるため、現 像前後の保存性を向上させるためなどにメルカプト化合 物、ジスルフィド化合物、チオン化合物を含有させるこ とができる。

【0114】本発明にメルカプト化合物を使用する場 合、いかなる構造のものでも良いが、Ar-SM 、Ar-S-S-A rで表されるものが好ましい。式中、Mは水素原子または アルカリ金属原子であり、Arは1個以上の窒素、イオ 【0109】本発明に好ましく用いられるカブリ防止剤 40 ウ、酸素、セレニウムもしくはテルリウム原子を有する 芳香環基または縮合芳香環基である。好ましくは、これ らの基中の複素芳香環はベンズイミダゾール、ナフスイ ミダゾール、ベンゾチアゾール、ナフトチアゾール、ベ ンズオキサゾール、ナフスオキサゾール、ベンゾセレナ ゾール、ベンゾテルラゾール、イミダゾール、オキサゾ ール、ピラゾール、トリアゾール、チアジアゾール、テ .トラゾール、トリアジン、ピリミジン、ピリダジン、ピ ラジン、ピリジン、プリン、キノリンまたはキナゾリノ ンである。この複素芳香環は、例えば、ハロゲン(例え 50 ば、BrおよびCl)、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、

アルキル(例えば、1個以上の炭素原子、好ましくは1~4 個の炭素原子を有するもの) およびアルコキシ(例えば、 1個以上の炭素原子、好ましくは1~4個の炭素原子を 有するもの)からなる置換基群から選択されるものを有 してもよい。メルカプト置換複素芳香族化合物をとして は、2-メルカプトベンズイミダゾール、2-メルカプトベ ンズオキサゾール、2-メルカプトベンゾチアゾール、2-メルカプト-5-メチルベンズイミダゾール、6-エトキシー 2-メルカプトベンゾチアゾール、2,2'-ジチオビス-ベン ゾチアゾール、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール、4,5 10 -ジフェニル-2-イミダゾールチオール、2-メルカプトイ ミダゾール、1-エチル-2-メルカプトベンズイミダゾー ル、2-メルカプトキノリン、8-メルカプトプリン、2-メ ルカプト-4(3H)-キナゾリノン、7-トリフルオロメチル-4-キノリンチオール、2,3,5,6-テトラクロロ-4-ピリジ ンチオール、4-アミノ-6-ヒドロキシ-2-メルカプトピリ ミジンモノヒドレート、2-アミノ-5-メルカプト-1,3,4-チアジアゾール、3-アミノ-5-メルカプト-1,2,4-トリア ゾール、4-ヒドキロシ-2-メルカプトピリミジン、2-メ ルカプトピリミジン、4,6-ジアミノ-2-メルカプトピリ ミジン、2-メルカプト-4-メチルピリミジンヒドロクロ リド、3-メルカプト-5-フェニル-1,2,4-トリアゾール、 2-メルカプト-4-フェニルオキサゾールなどが挙げられ るが、本発明はこれらに限定されない。

【0115】これらのメルカプト化合物の添加量としては画像形成層である乳剤層中に銀1モル当たり0.001~1.0モルの範囲が好ましく、さらに好ましくは、銀の1モル当たり0.01~0.3モルの量である。

【0116】本発明の熱現像記録材料には、造核剤の作用を促進するような造核促進剤を含んでも良い。

【0117】本発明に用いられる造核促進剤としては、 アミン誘導体、オニウム塩、ジスルフィド誘導体または ヒドロキシメチル誘導体、ヒドロキサム酸誘導体、アシ ルヒドラジド誘導体、アクリロニトリル誘導体、水素供 与体などが挙げられる。以下にその例を列挙する。特開 平7-77783号公報48頁2行~37行に記載の化 合物で、具体的には49頁~58頁に記載の化合物A-1)~A-73)。特開平7-84331号に記載の (化21)、(化22) および(化23) で表される化 合物で、具体的には同公報6頁~8頁に記載の化合物。 特開平7-104426号に記載の一般式 [Na] およ び一般式〔Nb〕で表される化合物で、具体的には同公 報16頁~20頁に記載のNa-1~Na-22の化合 物およびNb-1~Nb-12の化合物。特願平7-3 7817号に記載の一般式(1)、一般式(2)、一般 式(3)、一般式(4)、一般式(5)、一般式(6) および一般式(7)で表される化合物で、具体的には同 明細書に記載の1-1~1-19の化合物、2-1~2 -22の化合物、3-1~3-36の化合物、4-1~ 44

6-58の化合物および7-1~7-38の化合物。特 願平8-70908号記載の遺核促進剤。

【0118】本発明の造核促進剤は、水もしくは適当な有機溶媒、例えばアルコール類(メタノール、エタノール、プロパノール、フッ素化アルコール)、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン)、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、メチルセルソルブなどに溶解して用いることができる。

【0119】また、既によく知られている乳化分散法によって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタレートなどのオイル、酢酸エチルやシクロヘキサノンなどの補助溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を作製して用いることができる。あるいは固体分散法として知られている方法によって、造核促進剤の粉末を水の中にボールミル、コロイドミル、あるいは超音波によって分散し用いることができる。

【0120】本発明の造核促進剤は、支持体に対して画像形成層側の層、即ち画像形成層あるいは他のバインダー層のどの層に添加してもよいが、画像形成層あるいはそれに隣接するバインダー層に添加することが好ましい。

【0121】本発明の造核促進剤の添加量は銀1モルに対し $1\times10^{-6}\sim2\times10^{-1}$ モルが好ましく、 $1\times10^{-5}\sim2\times10^{-2}$ モルがより好ましく、 $2\times10^{-5}\sim1\times10^{-2}$ モルが最も好ましい。

【0122】本発明における画像形成層には、可塑剤および潤滑剤として多価アルコール(例えば、米国特許第2,960,404号に記載された種類のグリセリンおよびジオール)、米国特許第2,588,765号および同第3,121,060号に記載の脂肪酸またはエステル、英国特許第955,061号に記載のシリコーン樹脂などを用いることができる。

【0123】本発明における熱現像記録材料は画像形成層の付着防止などの目的で表面保護層を設けることができる

【0124】本発明の表面保護層のバインダーとしてはいかなるポリマーでもよいが、カルボン酸残基を有するポリマーを100mg/m²以上5g/m²以下含むことが好ましい。ここでいうカルボキシル残基を有するポリマーとしては天然高分子(ゼラチン、アルギン酸など)、変性天然高分子(カルボキシメチルセルロース、フタル化ゼラチンなど)、合成高分子(ポリメタクリレート、ポリアクリレート、ポリアルキルメタクリレート/アクリレート共重合体、ポリスチレン/ポリメタクリレート共重合体など)などが挙げられる。こうしたポリマーのカルボキシ残基の含有量としてはポリマー100g当たり10mmol以上1.4mol以下であることが好ましい。また、カルボン酸残基はアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、有機カチオンなどと塩を形成してもよい。

4-5の化合物、5-1~5-41の化合物、6-1~ 50 【0125】本発明の表面保護層としては、いかなる付

着防止材料を使用してもよい。付着防止材料の例として は、ワックス、シリカ粒子、スチレン含有エラストマー 性ブロックコポリマー(例えば、スチレン-ブタジエン-スチレン、スチレン-イソプレン-スチレン)、酢酸セル ロース、セルロースアセテートブチレート、セルロース プロピオネートやこれらの混合物などがある。また、表 面保護層には架橋のための架橋剤、塗布性改良のための 界面活性剤などを添加してもよい。

45

【0126】本発明における画像形成層もしくは画像形 成層の保護層には、米国特許第3,253,921号、同第2,27 4,782号、同第2,527,583号および同第2,956,879号に記 載されているような光吸収物質およびフィルター染料を 使用することができる。また、例えば米国特許第3,282, 699号に記載のように染料を媒染することができる。フ ィルター染料の使用量としては露光波長での吸光度が0. 1~3が好ましく、0.2~1.5が特に好ましい。

【0127】本発明における画像形成層もしくは画像形 成層の保護層には、艷消剤、例えばデンプン、二酸化チ タン、酸化亜鉛、シリカ、米国特許第2,992,101号およ び同第2,701,245号に記載された種類のビーズを含むポ リマービーズなどを含有することができる。また、乳剤 面のマット度は星屑故障が生じなければいかようでも良 いが、ベック平滑度が200秒以上10000秒以下が好まし く、特に300秒以上10000秒以下が好ましい。

【0128】本発明の熱現像写真用乳剤は、支持体上の ーまたはそれ以上の層の構成成分となる。一層の構成は 有機銀塩、ハロゲン化銀、現像剤およびバインダー、な らびに色調剤、被覆助剤および他の補助剤などの所望に よる追加の材料を含まなければならない。二層の構成 は、第1乳剤層(通常は支持体に隣接した層)中に有機銀 塩およびハロゲン化銀を含み、第2層または両層中にい くつかの他の成分を含まなければならない。しかし、全 ての成分を含む単一乳剤層および保護トップコートを含 んでなる二層の構成も考えられる。多色感光性熱現像写 真材料の構成は、各色についてこれらの二層の組合せを 含んでよく、また、米国特許第4,708,928号に記載され ているように単一層内に全ての成分を含んでいてもよ い。多染料多色感光性熱現像写真材料の場合、各乳剤層 は、一般に、米国特許第4,460,681号に記載されている ように、各乳剤層 (感光層) の間に官能性もしくは非官 40 6号、同5,187,049号がある。 能性のバリアー層を使用することにより、互いに区別さ れて保持される。

【0129】本発明の画像形成層には色調改良、イラジ エーション防止の観点から各種染料や顔料を用いること ができる。本発明の画像記録層に用いる染料および顔料 はいかなるものでもよいが、例えばカラーインデックス 記載の顔料や染料があり、具体的にはピラゾロアゾール 染料、アントラキノン染料、アゾ染料、アゾメチン染 料、オキソノール染料、カルボシアニン染料、スチリル 染料、トリフェニルメタン染料、インドアニリン染料、

インドフェノール染料、フタロシアニンをはじめとする 有機顔料、無機顔料などが挙げられる。本発明に用いら れる好ましい染料としてはアントラキノン染料(例えば 特開平5-341441号記載の化合物1~9、特開平5-165147号 記載の化合物3-6~18および3-23~38など)、アゾメチン 染料(特開平5-341441号記載の化合物17~47など)、イン ドアニリン染料(例えば特開平5-289227号記載の化合物1 1~19、特開平5-341441号記載の化合物47、特開平5-165 147号記哉の化合物2-10~11など)およびアゾ染料(特開 平5-341441号記載の化合物10~16)が挙げられる。これ らの染料の添加法としては、溶液、乳化物、固体微粒子 分散物、高分子媒染剤に媒染された状態などいかなる方 法でも良い。これらの化合物の使用量は目的の吸収量に よって決められるが、一般的に1㎡当たり1々8以上18以 下の範囲で用いることが好ましい。

【0130】本発明においてはアンチハレーション層を 画像形成層に対して光源から遠い側に設けることができ る。アンチハレーション層は所望の波長範囲での最大吸 収が0.1以上2以下であることが好ましく、さらに好まし くは0.2以上1.5以下の露光波長の吸収であり、かつ処理 後の可視領域においての吸収が0.001以上0.2未満である ことが好ましく、さらに好ましくは0.001以上0.15未満 の光学濃度を有する層であることが好ましい。

【0131】本発明でハレーション防止染料を使用する 場合、こうした染料は波長範囲で目的の吸収を有し、処 理後に可視領域での吸収が充分少なく、上記アンチハレ ーション層の好ましい吸光度スペクトルの形状が得られ ればいかなる化合物でも良い。例えば以下に挙げるもの が開示されているが本発明はこれに限定されるものでは 30 ない。単独の染料としては特開昭59-56458号、特開平2-216140号、同7-13295号、同7-11432号、米国特許5,380, 635号記載、特開平2-68539号公報第13頁左下欄1行目か ら同第14頁左下欄9行目、同3-24539号公報第14頁左下欄 から同第16頁右下欄記載の化合物があり、処理で消色す る染料としては特開昭52-139136号、同53-132334号、同 56-501480号、同57-16060号、同57-68831号、同57-1018 35号、同59-182436号、特開平7-36145号、同7-199409 号、特公昭48-33692号、同50-16648号、特公平2-41734 号、米国特許4,088,497号、同4,283,487号、同4,548,89

【0132】本発明における熱現像記録材料は、支持体 の一方の側に少なくとも1層の画像形成層を有し、他方 の側にバック層を有する、いわゆる片面記録材料である ことが好ましい。

【0133】本発明においては、搬送性改良のためにマ ット剤を添加しても良い。マット剤は、一般に水に不溶 性の有機または無機化合物の微粒子である。マット剤と しては任意のものを使用でき、例えば米国特許第1.939. 213号、同2,701,245号、同2,322,037号、同3,262,782 50 号、同3,539,344号、同3,767,448号等の各明細書に記載 の有機マット剤、同1,260,772号、同2,192,241号、同3, 257,206号、同3,370,951号、同3,523,022号、同3,769,0 20号等の各明細書に記載の無機マット剤など当業界で良 く知られたものを用いることができる。例えば具体的に はマット剤として用いることのできる有機化合物の例と しては、水分散性ビニル重合体の例としてポリメチルア クリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリロ

47

ニトリル、アクリロニトリル-α-メチルスチレン共重合 体、ポリスチレン、スチレン-ジビニルベンゼン共重合 体、ポリビニルアセテート、ポリエチレンカーボネー ト、ポリテトラフルオロエチレンなど、セルロース誘導 体の例としてはメチルセルロース、セルロースアセテー ト、セルロースアセテートプロピオネートなど、澱粉誘 導体の例としてカルボキシ澱粉、カルボキシニトロフェ ニル澱粉、尿素-ホルムアルデヒド-澱粉反応物など、公 知の硬化剤で硬化したゼラチンおよびコアセルベート硬 化して微少カプセル中空粒体とした硬化ゼラチンなど好 ましく用いることができる。無機化合物の例としては二 酸化珪素、二酸化チタン、二酸化マグネシウム、酸化ア ルミニウム、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、公知の方 20 法で減感した塩化銀、同じく臭化銀、ガラス、珪藻土な どを好ましく用いることができる。上記のマット剤は必 要に応じて異なる種類の物質を混合して用いることがで きる。マット剤の大きさ、形状に特に限定はなく、任意 の粒径のものを用いることができる。本発明の実施に際 しては0.1µm~30µmの粒径のものを用いるのが好まし い。また、マット剤の粒径分布は狭くても広くても良 い。一方、マット剤は塗膜のヘイズ、表面光沢に大きく 影響することから、マット剤作製時あるいは複数のマッ ト剤の混合により、粒径、形状および粒径分布を必要に 30

応じた状態にすることが好ましい。 【0134】本発明においてバック層のマット度として はベック平滑度が250秒以下10秒以上が好ましく、さら に好ましくは180秒以下50秒以上である。

【0135】本発明において、マット剤は熱現像記録材 料の最外表面層もしくは最外表面層として機能する層、 あるいは外表面に近い層に含有されるのが好ましく、ま たいわゆる保護層として作用する層に含有されることが 好ましい。

ーは透明または半透明で、一般に無色であり、天然ポリ マー合成樹脂やポリマーおよびコポリマー、その他フィ ルムを形成する媒体、例えば:ゼラチン、アラビアゴ ム、ポリ(ビニルアルコール)、ヒドロキシエチルセルロ ース、セルロースアセテート、セルロースアセテートブ チレート、ポリ(ビニルピロリドン)、カゼイン、デンプ ン、ポリ(アクリル酸)、ポリ(メチルメタクリル酸)、ポ リ(塩化ビニル)、ポリ(メタクリル酸)、コポリ(スチレ ン-無水マレイン酸)、コポリ(スチレン-アクリロニトリ ル)、コポリ(スチレン-ブタジエン)、ポリ(ビニルアセ タール)類(例えば、ポリ(ビニルホルマール)およびポリ (ビニルブチラール))、ポリ(エステル)類、ポリ(ウレタ ン)類、フェノキシ樹脂、ポリ(塩化ビニリデン)、ポリ (エポキシド)類、ポリ(カーボネート)類、ポリ(ビニル アセテート)、セルロースエステル類、ポリ(アミド)類 がある。バインダーは水または有機溶媒またはエマルジ ョンから被覆形成してもよい。

【0137】本発明においてバック層は、所望の波長範 囲での最大吸収が0.3以上2以下であることが好ましく、 さらに好ましくは0.5以上2以下の吸収であり、かつ処理 後の可視領域においての吸収が0.001以上0.5未満である ことが好ましく、さらに好ましくは0.001以上0.3未満の 光学濃度を有する層であることが好ましい。また、バッ ク層に用いるハレーション防止染料の例としては前述の アンチハレーション層と同じである。

【0138】米国特許第4,460,681号および同第4,374.9 21号に示されるような裏面抵抗性加熱層(backside resi stive heating layer)を画像記録性熱現像写真画像系に 使用することもできる。

【0139】本発明の画像形成層、保護層、バック層な ど各層には硬膜剤を用いても良い。硬膜剤の例として は、米国特許4,281,060号、特開平6-208193号などに記 載されているポリイソシアネート類、米国特許4,791,04 2号などに記載されているエポキシ化合物類、特開昭62-89048号などに記載されているビニルスルホン系化合物 類などが用いられる。

【0140】本発明には塗布性、帯電改良などを目的と して界面活性剤を用いても良い。界面活性剤の例として は、ノニオン系、アニオン系、カチオン系、フッ素系な どいかなるものも適宜用いられる。具体的には、特開昭 62-170950号、米国特許5,380,644号などに記載のフッ素 系高分子界面活性剂、特開昭60-244945号、特開昭63-18 8135号などに記載のフッ素系界面活性剤、米国特許3,88 5,965号などに記載のポリシロキ酸系界面活性剤、特開 平6-301140号などに記載のポリアルキレンオキサイドや アニオン系界面活性剤などが挙げられる。

【0141】本発明に用いられる溶剤の例としては新版 溶剤ポケットブック(オーム社、1994年刊)などに挙げら れるが、本発明はこれに限定されるものではない。ま 【0136】本発明においてバック層の好適なバインダ 40 た、本発明で使用する溶剤の沸点としては40℃以上180 ℃以下のものが好ましい。

> 【0142】本発明の溶剤の例としてはヘキサン、シク ロヘキサン、トルエン、メタノール、エタノール、イソ プロパノール、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸工 チル、1,1,1-トリクロロエタン、テトラヒドロフラン、 トリエチルアミン、チオフェン、トリフルオロエタノー ル、パーフルオロペンタン、キシレン、n-ブタノール、 フェノール、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノ ン、酢酸ブチル、炭酸ジエチル、クロロベンゼン、ジブ 50 チルエーテル、アニソール、エチレングリコールジエチ

ルエーテル、N,N-ジメチルホルムアミド、モルホリン、 プロパンスルトン、パーフルオロトリブチルアミン、水 などが挙げられる。

49

【0143】本発明における熱現像用乳剤は、種々の支持体上に被覆させることができる。典型的な支持体は、ポリエステルフィルム、下途りポリエステルフィルム、ポリ(エチレンテレフタレート)フィルム、ポリエチレンナフタレートフィルム、硝酸セルロースフィルム、セルロースエステルフィルム、ポリ(ビニルアセタール)フィルム、ポリカーボネートフィルムおよび関連するまたは樹脂状の材料、ならびにガラス、紙、金属などを含む。可撓性基材、特に、バライタ紙、部分的にアセチル化された、αーオレフィンポリマー、特にポリエチレン、ポリプロビレン、エチレン・ブテンコポリマーなどの炭素数2~10のαーオレフィンのポリマーによりコートされた紙支持体が、典型的に用いられる。支持体は透明であっても不透明であってもよいが、透明であることが好ましい。

【0144】本発明の熱現像記録材料は、帯電防止また は導電性層、例えば、可溶性塩(例えば塩化物、硝酸塩 20 など)、蒸着金属層、米国特許第2,861,056号および同第 3,206,312号に記載のようなイオン性ポリマーまたは米 国特許第3,428,451号に記載のような不溶性無機塩など を含む層などを有してもよい。

【0145】本発明における熱現像感光材料を用いてカラー画像を得る方法としては特開平7-13295号10頁左欄43行目から11左欄40行目に記載の方法がある。また、カラー染料画像の安定剤としては英国特許第1,326,889号、米国特許第3,432,300号、同第3,698,909号、同第3,74,627号、同第3,573,050号、同第3,764,337号および同第4,042,394号に例示されている。

【0146】本発明における熱現像写真乳剤は、浸漬コーティング、エアナイフコーティング、フローコーティングまたは、米国特許第2,681.294号に記載の種類のホッパーを用いる押出コーティングを含む種々のコーティング操作により被覆することができる。所望により、米国特許第2,761,791号および英国特許第837,095号に記載の方法により2層またはそれ以上の層を同時に被覆することができる。

【0147】本発明における熱現像記録材料の中に追加の層、例えば移動染料画像を受容するための染料受容層、反射印刷が望まれる場合の不透明化層、保護トップコート層および光熱写真技術において既知のプライマー層などを含むことができる。本発明の記録材料はその材料一枚のみで画像形成できることが好ましく、受像層等の画像形成に必要な機能性層が別の材料とならないことが好ましい。

【0148】本発明の熱現像記録材料はいかなる方法で現像されても良いが、通常イメージワイズに露光した記録材料を昇温して現像される。好ましい現像温度としては80~250℃であり、さらに好ましくは100~140℃である。現像時間としては1~180秒が好ましく、10~90秒がさらに好ましい。

【0149】本発明の熱現像記録材料はいかなる方法で 露光されても良いが、露光光源としてレーザー光が好ま しい。本発明によるレーザー光としては、ガスレーザ ー、YAGレーザー、色素レーザー、半導体レーザーなど が好ましい。また、半導体レーザーと第2高調波発生素 子などを用いることもできる。

【0150】本発明の熱現像記録材料が、感光性ハロゲン化銀を含まない場合、本発明の熱現像記録材料は、加熱によって潜像形成することができる。加熱は、感熱ヘッドなどを使用して直接加熱する方法でも、記録材料中に特定の波長を吸収して熱に変換する素材(染料、顔料など)を存在させておき、間接的に加熱する方法でも良い。この時使用される光源は、上記記載のレーザー光が好ましい。さらに、これらを組合せることも可能である。また、加熱によって潜像形成する場合、第一段階の加熱で画像を形成するという2段階の工程を有しても良いし、第一段階の加熱で画像形成まで行うこともできる。

#### [0151]

【実施例】以下に実施例を示し、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。まず、以下の実施例に用いる化合物の構造式を示す。

[0152]

【化4】

$$(C-1) \qquad (C-2) \qquad (C-3) \qquad 52$$

$$(C-4) \qquad (C-6) \qquad (C-8) \qquad (C-8) \qquad (C-8) \qquad (C-9)$$

$$(C-7) \qquad (C-1) \qquad (C-10) \qquad (C-11) \qquad (C-12)$$

$$(C-10) \qquad (C-11) \qquad (C-12)$$

# ジスルフィド化合物A

[0153]

[0154]

RF-1

RF-2

【化6】

\$03

# 【0157】実施例-1

(ハロゲン化銀粒子Aの調製) 水900ml にイナートゼラ チン7.5gおよび臭化カリウム10mgを溶解して温度35℃に てpHを3.0に合わせた後、硝酸銀74gを含む水溶液370ml と臭化カリウムと沃化カリウムとを94:6のモル比で含み K3 (IrCl6)を含む水溶液をpAg7.7に保ちながらコント ロールダブルジェット法で10分間かけて添加した。〔Ir Cl6 ) 3-は銀1モルに対して3×10-7モルになるように添 加した。その後4-ヒドロキシ-6-メチル-1,3,3a,7-テト ラザインデン0.3gを添加し、NaOHでpHを5に調整して平 均サイズ0.06µm、投影面積変動係数8%、{100}面比率 87%の立方体沃臭化銀粒子を得た。この乳剤にゼラチン 凝集剤を用いて凝集沈降させ脱塩処理後フェノキシエタ ノール0.1gを加え、pH5.9、pAg7.5に調整した。

【0158】(有機酸銀乳剤Aの調製)ベヘン酸10.6 g、蒸留水300mlを90℃で15分間混合し、激しく攪拌しな 30 に撹拌しながら添加した。 がら1N-NaOH水溶液31.1mlを15分かけて添加し、そのま ま1時間放置した後、30℃に降温した。次に、11ーリン 酸水溶液7mlを添加し、より激しく攪拌しながらN-ブロ モスクシンイミド (C-2) 0.13gを添加した後、あらかじ め調製したハロゲン化銀粒子Aをハロゲン化銀量が2.5m モルとなるように添加した。さらに、1N-硝酸銀水溶液2 5mlを2分かけて連続添加し、そのまま90分間撹拌し続け た。この水系混合物にポリ酢酸ビニルの1.2重量%の酢酸 ブチル溶液37gを添加して分散物のフロックを形成後、 水を取り除き、更に2回の水洗と水の除去を行った。こ の後、ポリビニルブチラール (電気化学工業(株)製デ ンカブチラール#3000-K)の2.5wt%の酢酸ブチルとイソ プロピルアルコール1:2混合溶液20gを攪拌しながら 加えた。その後、こうして得られたゲル状の有機酸、ハ ロゲン化銀の混合物にポリビニルブチラール(電気化学 工業 (株) 製デンカブチラール#4000-2) 7.8g、2-ブタ ノン57gを添加しホモジナイザーで分散し、ベヘン酸銀 塩乳剤 (平均短径0.04 µm、平均長径1 µm、変動係数30% の針状粒子)を得た。

\*酸銀乳剤に銀1モル当たり以下の量となるように各薬品 を添加した。25℃でフェニルチオスルホン酸ナトリウム 10mg、増感色素Aを25mg、増感色素Bを20mg、増感色素C を18mg、2-メルカプト-5-メチルベンゾイミダゾール(C -1) 2g、4-クロロベンゾフェノン-2-カルボン酸(C-3) 20 21.5g と2-ブタノン580g、ジメチルホルムアミド220gを 攪拌しながら添加し3時間放置した。ついで、4,6-ジト リクロロメチル-2-フェニルトリアジン (C-4) 48、ジス ルフィド化合物Aを2g、1,1-ビス(2-ヒドロキシ-3.5-ジ メチルフェニル)-3,5,5-トリメチルヘキサン(C-5)170 g、テトラクロロフタル酸 (C-7) 5g、フタラジン (C-6) 15g、メガファックスF-176P(大日本インキ化学工業 (株) 製フッ素系界面活性剤) 1.1g、2-ブタノン590g、 メチルイソブチルケトン10gを攪拌しながら添加した。 さらに表9に記載の造核剤を表9に記載の量になるよう

【0160】(乳剤面保護層塗布液Aの調製) CAB171-1 5S(イーストマンケミカル(株)製酢酸酪酸セルロース) 75g、4-メチルフタル酸 (C-8) 5.7g、テトラクロロフタ ル酸無水物 (C-9) 1.5g、トリブロモメチルスルフォニ ルベンゼン (C-12) 8g、2-トリブロモメチルスルフォニ ルベンゾチアゾール (C-10) 6g、フタラゾン (C-11) 3 g、0.3gのメガファックスF-176P、シルデックスH31(洞 海化学社製真球状シリカ平均サイズ3μm)2g、sumidur N 3500(住友バイエルウレタン社製ポリイソシアネート)6g 40 を2-ブタノン3070gと酢酸エチル30gに溶解したものを調 製した。

【0161】 (バック面を有した支持体の作成) ポリビ ニルブチラール(電気化学工業(株)製デンカブチラー ル#4000-2) 6g、 シルデックスH121 (洞海化学社製真球 状シリカ平均サイズ12μm) 0.2g、シルデックスH51(洞 海化学社製真球状シリカ平均サイズ5μm) 0.2g 、0.1g のメガファックスF-176Pを、2-プロパノール64gに攪拌 しながら添加し溶解および混合させた。さらに、210mg の染料Aと210mgの染料Bをメタノール10gとアセトン20g 【 0 1 5 9 】 (乳剤層塗布液 A の調製)上記で得た有機 \* 50 に溶かした混合溶液および3-イソシアナトメチル-3.5.5 57
-トリメチルヘキシルイソシアネート0.8gを酢酸エチル6gに溶かした溶液を添加し塗布液を調製した。

【0162】両面が塩化ビニリデンを含む防湿下塗りからなるポリエチレンテレフタレートフィルム上にバック面塗布液を780mの光学濃度0.7となるように塗布した。 【0163】上記のように調製した支持体上に乳剤層塗

(0163)上記のように調製した支行体工に利用値至 布液Aを銀が28/m²となるように塗布した後、乳剤面上 に乳剤面保護層塗布液Aを乾燥厚さ5μmとなるように塗 布し、熱現像記録材料の試料を作成した。

【0164】(露光、現像) 780nmにピークを持つ干 10 渉フィルターを介し、ステップウェッジを通して発光時 間10<sup>-4</sup> secのキセノンフラッシュ光で露光し、115 ℃で25秒間処理(現像)し、得られた画像の濃度を測 定し特性曲線を得た。

【0165】(硬調性の評価)濃度0.3と3.0の点を結ぶ直線の傾きを階調ガンマとして示した。10以上\*

\*であることが好ましい。

【0166】(現像条件依存性の評価)標準現像条件 (115℃、25秒)に対して、現像温度±2℃での感 度変動幅ΔS1、および現像時間±5秒での感度変動幅 ΔS2を測定した。

△S1=(117℃、25秒での感度)-(113℃、25秒での感度)

ΔS2=(115℃、30秒での感度)-(115℃、 20秒での感度)

・ 感度は濃度 1.5 を与える露光量の対数値を用いた。値が 0 に近いほど現像条件の変動に対して安定であることを示す。実用的には  $\Delta$  S 1 、および  $\Delta$  S 2 が 0  $\sim$  -0 . 1 であることが必要であり、 0  $\sim$  -0 . 0 5 であることが好ましい。結果を表 9 に示す。

【0167】 【表9】

<b>寒</b> 験	造 造核剤			備考		
No.	No.	添加量(mol/m²)	ガンマ	Δ S1	Δ S2	
1-1			5.7	-0.04	-0.02	比較例
1-2	RF-1	$1.0 \times 10^{-5}$	6.1	-0.08	-0.04	比較例
1-3	RF-1	1.0×10 <sup>-4</sup>	12.5	-0.35	-0.21	比較例
1-4	RF-2	$1.0 \times 10^{-6}$	5.3	-0.07	-0.03	比較例
1-5	RF-2	1.0×10-4	10.1	-0.32	-0.19	比較例
1-6	1a	1.0×10 <sup>-5</sup>	13.2	-0.04	-0.03	本発明
1-7	11a	$1.0 \times 10^{-5}$	12.5	-0.04	-0.03	本発明
1-8	15d	$1.0 \times 10^{-5}$	13.1	-0.05	-0.02	本発明
1-9	20a	$1.0 \times 10^{-5}$	13.0	-0.04	-0.02	本発明
1-10	51	$0.5 \times 10^{-5}$	13.9	-0.06	-0.03	本発明
1-11	91	$0.5 \times 10^{-5}$	13.2	-0.06	-0.04	本発明
1-12	93	$0.5 \times 10^{-5}$	13.8	-0.07	-0.03	本発明
1-13	95	$0.5 \times 10^{-6}$	14.4	-0.07	-0.06	本発明
1-14	99	$0.5 \times 10^{-5}$	13.6	-0.06	-0.04	本発明

【0168】(結果)本発明の造核剤を用いると、超硬調かつ現像条件依存性の小さい極めて安定な熱現像記録材料が得られる。なお、本発明の試料は、上記のいずれの現像条件においても感度、Dmaxが十分高いものであった。

#### 【0169】実施例-2

(ハロゲン化銀粒子Bの調製)水700mlにフタル化ゼラチン22gおよび臭化カリウム30mgを溶解して温度40℃にてpHを5.0に合わせた後、硝酸銀18.6gを含む水溶液159mlと臭化カリウムを含む水溶液をpAg7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法で10分間かけて添加した。 K3 [IrCl6] <sup>3-</sup>を8×10<sup>-6</sup>モル/リットルと臭化カリウムを1モル/リットルで含む水溶液をpAg7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法で30分かけて添加した。その後pH5.9、pAg8.0に調整した。

※【0170】得られた粒子は、平均粒子サイズ0.07μ血、投影面積直径の変動係数8%、(100)面積率86%の 立方体粒子であった。

【0171】上記のハロゲン化銀粒子Bを温度60℃に昇40 温して、銀1モル当たり8.5×10<sup>-5</sup>モルのチオ硫酸ナトリウム、1.1×10<sup>-5</sup>モルの2,3,4,5,6-ペンタフロロフェニルジフェニルスルフィンセレニド、2×10<sup>-6</sup>モルのテルル化合物1、3.3×10<sup>-6</sup>モルの塩化金酸、2.3×10<sup>-4</sup>モルのチオシアン酸、を添加して、120分間熱成した。その後、温度を50℃にして8×10<sup>-4</sup>モルの増感色素Cを撹拌しながら添加し、更に、3.5×10<sup>-2</sup>モルの沃化カリウムを添加して30分間撹拌し、30℃に急冷してハロゲン化銀粒子の調製を完了した。

【0172】(有機酸銀微結晶分散物の調製)ベヘン酸 ※50 40g、ステアリン酸7.3g、蒸留水500mlを90℃で15分間混

合し、激しく撹拌しながら1N-NaOH水溶液187mlを15分かけて添加し、1N-硝酸水溶液61mlを添加して50℃に降温した。次に、1N-硝酸銀水溶液124mlを添加してそのまま30分間撹拌した。その後、吸引沪過で固形分を沪過し、沪水の伝導度が30μS/cmになるまで固形分を水洗した。こうして得られた固形分は、乾燥させないでウェットケーキとして取り扱い、乾燥固形分34.8g相当のウェットケーキに対して、ポリビニルアルコール12gおよび水150mlを添加し、良く混合してスラリーとした。平均直径0.5mmのジルコニアビーズ840gを用意してスラリーと一緒にベッセルに入れ、分散機(1/4G-サンドグラインダーミル:アイメックス(株)社製)にて5時間分散し、体積加重平均1.5μmの有機酸銀微結晶分散物を得た。粒子サイズの測定は、Malvern Instruments Ltd.製 MasterSaizerXにて行った。

【0173】(素材固体微粒子分散物の調製)テトラクロロフタル酸(C-7)、4-メチルフタル酸(C-8)、1,1-ビス(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-ト\*

\*リメチルヘキサン(C-5)、フタラジン(C-6)、トリブロモメチルスルフォニルベンゼン(C-12)について固体微粒子分散物を調製した。

60

【0174】テトラクロロフタル酸に対して、ヒドロキシプロピルセルロース0.81gと水94.2mlとを添加して良く撹拌してスラリーとして10時間放置した。その後、平均直径0.5mmのジルコニアビーズを100mlとスラリーとを一緒にベッセルに入れて有機酸銀微結晶分散物の調製に用いたものと同じ型の分散機で5時間分散してテトラク10 ロロフタル酸の固体微結晶分散物を得た。固体微粒子の粒子サイズは70wt%が1.0μm以下であった。

【0175】その他の素材については所望の平均粒径を 得るために適宜分散剤の使用量および分散時間を変更し て、固体微粒子分散物を得た。

【0176】(乳剤層塗布液Bの調製)先に調製した有機酸銀微結晶分散物に対して下記の各組成物を添加して乳剤層塗布液Bを調製した。

有機酸銀微結晶分散物

ハロゲン化銀粒子B

バインダー: SBRラテックス

(LACSTAR 3307B大日本インキ化学工業(株)製)

430g

1 モル

0.05モル

現像用素材:

フタラジン

テトラクロロフタル酸

5 8

1,1-ビス (2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル) -3,5,5-トリメチルヘキサ

7

98g 9.2g

トリブロモメチルフェニルスルホン

12g

4-メチルフタル酸

7 g

表10に記載の造核剤を表10に記載の量 30% 【0177】(乳剤保護層塗布液Bの調製)イナートゼ※

30※ラチンに対して、下記の各組成物を添加して乳剤保護層 ビ※ 塗布液を調製した。

イナートゼラチン10g界面活性剤A0.26g界面活性剤B0.09gシリカ微粒子(平均粒径2.5μm)0.9g1,2-(ビスビニルスルホンアセトアミド)エタン0.3g水64g

【0178】なお、LACSTAR 3307Bはスチレンーブタジ ☆【0179】(バックエン系コポリマーのラテックスであり、分散粒子の平均 ルコールに対して、下粒径は0.1~0.15μm、ポリマーの25℃60% 40 塗布液Bを調製した。

☆【0179】 (バック面塗布液Bの調製) ポリビニルア ルコールに対して、下記の各組成物を添加してバック面 ・ 涂布液Bを調製した。

ポリビニルアルコール 染料C 30g 5g

水

250g

シルデックスΗ121 (洞海化学社製真球状シリカ平均サイズ12μm)

1.8g

【0180】上記のように調製した乳剤層塗布液Bをポリエチレンテレフタレート支持体上に銀が1.6g/㎡になるように塗布した。その上に乳剤層保護層塗布液B

☆た。乾燥後、乳剤層と反対の面上にバック面塗布液Bを 780nmの光学濃度が0.7になるように塗布し、試料 を作成した。

をゼラチンの塗布量が1.8g/m²になるように塗布し☆50 【0181】(写真性能の評価)上記の試料を用いて、

特開平11-149136

61

実施例1と同様に露光、現像、評価を行った。結果を表 \*【0182】 \* 【表10】 10に示す。

· + A	実験 造核剤			備考		
<del>文家</del> No.	No.	添加量(mol/m²)	ガンマ	Δ S1	Δ S2	
2-1		_	5.6	-0.03	-0.02	比較例
2-1	RF-1	2.0×10 <sup>-5</sup>	6.3	-0.10	-0.06	比較例
2-2	RF-1	2.0×10 <sup>-4</sup>	13.5	-0.33	-0.19	比較例
2-3 2-4	RF-2	$2.0 \times 10^{-5}$	5.6	-0.08	-0.05	比較例
2-4	RF-2	2.0×10 <sup>-4</sup>	10.5	-0.24	-0.15	比較例
2-6	lc	2.0×10 <sup>-6</sup>	14.1	-0.03	-0.02	本発明
2-0 2-7	10a	2.0×10 <sup>-5</sup>	13.8	-0.04	-0.03	本発明
2-8	19a	2.0×10 <sup>-5</sup>	13.8	-0.03	-0.02	本発明
2-9	43	$2.0 \times 10^{-5}$	13.9	-0.05	-0.03	本発明
2-3 2-10	92	2.0×10 <sup>-5</sup>	14.6	-0.08	-0.05	本発明
2-10	94	2.0×10-5	14.4	-0.06	-0.04	本発明
2-11 2-12	97	2.0×10-6	14.3	-0.05	-0.04	本発明

【0183】(結果)本発明の造核剤を用いると、超硬 20%【0184】 調かつ現像条件依存性の小さい極めて安定な熱現像記録 材料が得られる。なお、本発明の試料は、上記のいずれ の現像条件においても、感度、Dmaxが十分高いもの であった。

【発明の効果】本発明によれば、高Dmaxで高感度であ り、しかも硬調性が十分であり、現像条件の変動による 写真性能の変動が少なく、現像条件依存抑制効果に優れ る。